ISSN 0286-813X

山形県工業技術センター報告

REPORTS OF YAMAGATA RESEARCH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

No. 44 (2012)



YAMAGATA RESEARCH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2段ピラーとメッシュ構造を組み合わせた微細凹凸表面における液滴の移送と混合 ………… 1 小林誠也 岩松新之輔 矢作徹 渡部善幸 牧野英司 峯田貴 高橋義行 今野俊介 佐藤敏幸 佐藤忍 長谷川純一 小田あゆみ 皆川力 佐藤健夫 平田充弘 小関隆博 渡邊健 飛塚幸喜 安食雄介 野内義之 石垣浩佳 村岡義之 工藤晋平 小関敏彦 渡部光隆 小林庸幸 松田丈 岩松新之輔 阿部泰 矢作徹 渡部善幸 小林誠也

目 次

論 文

石英ガラス研削におけるき裂深さに関する研究30松田丈江端潔

CONTENTS

Papers

Development of The Advanced Plastic Pellet Quality Control System ······ 5 Yoshiyuki TAKAHASHI Syunsuke KONNO Toshiyuki SATO Shinobu SATO Junnichi HASEGAWA Ayumi ODA Chikara MINAGAWA Takeo SATO

Modification of Wool Yarn by Ca	ationization and Dyeir	ng Properties		
with Pigments of Safflower				11
	Mitsuhiro HIRATA	Takahiro KOSEKI	Takeshi WATANA	BE

Development of The New Food which Fermented Meat by Malted Rice 15 Koki TOBITSUKA Yusuke AJIKI Yoshiyuki NOUCHI

Development of Sparkling Sake with a Distinctive Color and Flavor Using Monascus Domestic 18 Hiroyoshi ISHIGAKI Yoshiyuki MURAOKA Shinpei KUDO Toshihiko KOSEKI

The Micro Total Analysis System which were Integrated the MEMS Fluidic Device for Detection of Glucose 26 Shinnosuke IWAMATSU Yutaka ABE Toru YAHAGI Yoshiyuki WATANABE Seiya KOBAYASHI Non Destructive Testing for Ferrite Rate of Cast Duplex Stainless Steels By Using Eddy Current Method ······ 38 Yutaka MURAKAMI Kazumi SAITO Hitoshi OGAWA Naoyuki KON Toshiro MATSUKI Hirokazu TAKAHASHI Tomoki FUJINO Noboru SATO Tsutomu USHIZAWA Fumio HASHIMOTO Hiroshi SUZUKI Yasuhiko NAKAMURA Toshihiko ABE

Abstracts 42

2 段ピラーとメッシュ構造を組み合わせた微細凹凸表面における 液滴の移送と混合

小林誠也 岩松新之輔 矢作徹 渡部善幸 牧野英司* 峯田貴**

Transfer and Mixing Properties of Water Droplets on the Surfaces Constituted of 2-step Micro Pillar Structure and Micro Mesh Structure

Seiya KOBAYASHI Shinnosuke IWAMATSU Toru YAHAGI Yoshiyuki WATANABE Eiji MAKINO* Takashi MINETA**

1 緒 言

極微少量の試料の分析を実現するため,流路 を用いず液滴の移動や混合によって分析可能な 小型分析デバイス(μTAS)の開発が行われて いる。我々はこれらのデバイスを実現する方法 として,感光性エポキシ樹脂 SU-8 を用いた微 細ピラー構造とSF6プラズマ照射を組み合わせ て,高いはっ水性を得られることを示した¹⁾。 さらに,ピラーの横断面形状を変化させた際の, 接触角と濡れ状態の変化について報告した²⁾。

本研究では、微細凹凸面の形状として、メッシュ構造と高さの異なる2段ピラー構造に着目した。SU-8を用いてこれらの微細構造を形成し、SF6プラズマ照射を行った後の濡れ性を、接触角と転落角の変化から調べた。さらに、それらを同一基板上に形成し、基板表面に滴下した2液滴のうち、傾斜によって2段ピラー上の液滴を移送し、メッシュ上の1液滴と合体させることが可能であることを示し、そのときの混合特性を調べた。

2 実験方法

2.1 SU-8 を用いた微細凹凸表面構造の作製

2 段ピラーとメッシュ構造は,ホウケイ酸ガ ラス基板上に SU-8 をスピン塗布し,365nm 波 長の UV 光を用いたフォトリソグラフィによっ て作製した。2 段ピラー構造は,高さの小さい 1 段目のピラー (低層ピラー)をピラーの幅 3µm,ピラーの間隔 7µm,高さを 5µm に固定 し,2 段目のピラーの間を埋めるように配置し た。高さの大きい2段目のピラー(高層ピラー) は,幅を 10µm,間隔(b)を 30,50,100,150µm, 高さ(h)を 10,15,25µm とした。

メッシュ構造は、凸部となるメッシュの幅を 5,20,50,100µm、凹部となるホールの幅を 20, 50,100,200µm、メッシュの高さを 5,20,50µm の範囲で変化させた。



*弘前大学大学院理工学研究科 **山形大学大学院理工学研究科

2 段ピラー構造は、通常行っている 1 回の塗 布と露光・現像では実現できない。そこで図 1 に示すように 2 回の塗布と露光およびポストエ クスポージャベーク(PEB)後、現像するプロセ スを考案し、このプロセスによって 2 段ピラー を形成した。メッシュ構造の場合は、1 回の塗 布と露光・PEB・現像によって形成した。2 段 ピラーとメッシュ構造を同時に形成する場合は、 2 段ピラーを形成する場合と同様のプロセスと し、1 段目のマスクパターンでメッシュ部分が 露光されないようにして形成した。

2 段ピラー, メッシュを SU-8 によって形成後, 表面をはっ水性に改質するため,誘導結合型プ ラズマエッチング装置を用いて, SF6 プラズマ 照射を行った。

2.2 接触角および転落角の測定

接触角の測定は、プラズマ照射を行った2段 ピラーおよびメッシュ構造表面を有する基板を 水平に設置し、マイクロピペットを用いて超純 水 5µL を滴下し、そのときの液滴形状を水平方 向から撮影して行った。

転落角の測定は,接触角測定の場合と同様に, 基板を水平に設置し超純水 5µL を滴下後,基板 を徐々に傾斜し,液滴が転がり始める角度を求 めた。その際の液滴形状の変化を水平方向から 観察した。

2.3 2 段ピラーとメッシュを組み合わせた 表面での液滴の移送と混合

実験には、高層ピラー幅 10μm、間隔 50μm, 高さ 25μm の 2 段ピラー構造と、メッシュ幅 5μm,ホール幅 100μm,高さは 2 段ピラー部と 同じ 25μm のメッシュ構造を同一基板上に形成 したものを用いた。

メッシュ上に 0.04%ブロモチモールブルー (BTB)水溶液 5 µL を滴下し, 2 段ピラー上に 滴下した 3mol/L NaOH 水溶液 5 µL を, 基板を 傾けることによって転落させ, 2 液滴を合体さ せた。合体前後の液滴形状と合体後の混合状態 は,高速度カメラ(1200 フレーム/s)によって 撮影した。

3 実験結果および考察

3.1 2段ピラーおよびメッシュの接触角

図2は, SU-8 で作製した2段ピラー構造を SEM 観察したものである。図より, 高層ピラ



 $(c)b=100,h=10\mu m$ $(d)b=100,h=25\mu m$

図2 作製した2段ピラーの SEM 像



図3 2段ピラーにおける接触角変化

ーの高さおよび間隔が異なる場合でも,図1に 示したプロセスによって,2段ピラーがほぼ設 計通りに形成されることが確認できた。

図3は、高層ピラー高さが10μmの場合の2 段ピラーの接触角変化を、低層ピラーがない場 合と比較して示したものである。2段ピラー構 造では、いずれのピラー間隔の場合も接触角は 140°以上となった。これに対し、低層ピラーの ない1段構造の場合、接触角は100°程度であり、 Wenzel モデルの式から計算した値とよく一致 した。高層ピラー高さが高くなると、1段構造 でも、高い接触角となる場合があったが、低い 場合もあり安定して高い接触角になることはな かった。

2 段ピラー構造が安定して高い接触角になる 理由は,滴下時に高層ピラーの間に侵入する液 の先端が,低層ピラーの存在によって底面と接 触できず,Wenzel モデルの濡れになるのを阻 害するためと考えられる。

図4は、メッシュ構造における接触角の変化 を、ホール幅と高さについて示したものである。 プラズマ照射後の接触角変化はメッシュ高さの 影響をほとんど受けていない。また、このとき、 裏面からの観察から、Cassie モデルの濡れとなっていることがわかった。しかし、独立したピ ラー構造の場合とは異なり、接触角は Cassie モデルからの計算値と比べて小さくなった。接 触角の実測値が Cassie のモデルによる計算値 よりも小さくなるのは、メッシュ形状では、凸 部上面が繋がっているため、独立したピラーと 比べ濡れ広がりやすいためと考えられる。

3.2 2段ピラーおよびメッシュの転落角

図5は、2段ピラー上の液滴の転落角を測定 した結果である。ピラー高さ、ピラー間隔によ らず、転落角は10~20°と低い値であり、2段 ピラー表面は、高い接触角を持つとともに、基 板を傾けることによって液滴が表面上を転がり、 容易に移動することがわかった。

一方,メッシュ上では,いずれの形状でも, 液滴の転落は認められなかった。図6は,メッ シュ構造(メッシュ幅 5µm,ホール幅 100µm, 高さ 20µm)上の液滴形状を,傾斜させない場 合と,90°傾斜させた場合で比較したものであ る。傾斜のない水平の場合の接触角は 120°程度 とピラー構造と平坦面の中間の値となった。 90°傾けたとき,液滴は大きく変形し非対称な 形状となるが,転落することはなかった。

メッシュ形状の場合に液滴が転落しにくい原 因は、メッシュでは凹部が独立しているため、 液滴が移動しようとすると凹部に残存する空気 が負圧となり、液滴が表面から離れることを妨 げるためと考えられる。

メッシュ形状の接触角が大きく転落しにくい 特性は、液滴が表面積を小さくしながら動きに くくなるため、液滴の固定部として適している と考えられる。

3.3 2 段ピラーとメッシュを組み合わせた表 面での液滴の移送と混合

図7は、2段ピラー上の液滴を移送しメッシュ上で合体する様子を高速度撮影した結果である。2液滴は合体の直後ひょうたん形状となり、数ms後にはBTB水溶液がNaOH水溶液側に回り込んだ。時間の経過とともに、液滴は変形



図4 メッシュにおける接触角変化



図5 2段ピラーにおける液滴の転落角





(a) 傾斜角 0°
 (b) 傾斜角 90°
 図 6 メッシュ上の液滴形状



図7 2 液滴の合体と混合による発色

-3 -

しながら混合が進行し,約 10ms 後から 2 液の 反応によって生じる青色の縞模様の渦が観察さ れた。これは,2 液の表面張力差によってマラ ンゴニ対流が生じているため³⁾と考えられる。 液滴を用いた場合,2 液滴が合体した際のラプ ラス圧による振動とマランゴニ対流の二つの作 用によって,混合が自発的に生じ,極めて短時 間で反応が進行することがわかった。

4 結 言

SF6プラズマ照射を行った SU-8 の 2 段ピラ ー構造とメッシュ構造について,濡れ性と移送 混合特性を調べ,以下の結果を得た。

- 1)2段ピラー構造は、低層ピラーが底面への濡 れ広がりを阻害するため、接触角が大きく転 落角は小さい。
- 2) メッシュ構造では、大きな接触角でも、液滴 が表面に吸着し、傾斜によって転落はしない。
- 3)2段ピラーとメッシュを組み合わせた表面を 用いることにより、2段ピラー上の液滴を傾 斜によって移送し、メッシュ上の液滴と混合 することが可能である。
- 4)表面張力差がある2液滴をはっ水表面で合体させると、マランゴニ対流と変形が生じ、短時間に自発的に混合する。

文 献

- 1) 小林誠也,牧野英司,峯田貴:表面技術, 62, 2011, pp184-188
- 2) S.Kobayashi, E.Makino, T.Mineta,
 T.Komatsuzaki: Microelectronic Engineering,
 88, 2011, pp1775-1778
- Y. Ikezoe, S. Ishizaki, H. Yui, M. Fujinami, T. Sawada : Anal. Sci., 20, 2004, p435

プラスチックペレット品質管理システムの高度化開発

【経済産業省 平成 22 年度予備費事業 戦略的基盤技術高度化支援事業】

高橋義行 今野俊介 佐藤敏幸 佐藤忍* 長谷川純一* 小田あゆみ* 皆川 力* 佐藤健夫**

Development of The Advanced Plastic Pellet Quality Control System

Yoshiyuki TAKAHASHI Syunsuke KONNO Toshiyuki SATO Shinobu SATO* Junnichi HASEGAWA* Ayumi ODA* Chikara MINAGAWA* Takeo SATO**

1 緒 言

国内のプラスチック産業はここ十数年で 1400 万トン前後の生産量で推移しており, 殆ど 成長していない状況である。一方で、アジア諸 国では毎年高い成長を続け、世界全体の50%程 度にあたる1億5000万トンの生産が見込まれ ている。こうした状況で,国内のプラスチック 成形業界では,光学機器や医療機器向けなどの 高诱過率のプラスチック製品や,外装材用途な どのカラープラスチック製品, 微細コネクタ成 形などの比較的付加価値の高い成形製品の生産 を行っており、これが国際的な競争力の源とな っている。しかし、その一方で、プラスチック 成形の原料となるペレットの品質改善は頭打ち となっており, その品質確保の負担が成形工程 や成形製品の外観検査工程に積み残されている 状態で生産が行われている。このため、従来型 の目視による外観検査でのスクリーニングが求 められ,検査コストの問題が避けられない状況 にある。

こうした背景から,成形業界からは,安定し た材料品質確保のためにプラスチックペレット の自動検査が求められてきた。しかし,透明な ペレットではレンズの様な光学特性となり非常 に複雑な見え方をすること,カラーペレットで は頻繁に行われる品種変えに応じた検査基準の 再設定が煩雑であることなどから,こうした高 付加価値製品向けのペレットの自動検査装置は これまで実現できていなかった。また,近年注 目を集める微細成形においてはペレット品質と して形状の安定性も求められているが,ペレッ ト形状を検査できる装置もまた未開発である。

この様な状況を受けて、従来の高精細ペレッ ト検査装置をベースにして、独自照明技術や高 度な画像処理技術を導入することにより、これ まで実現されていなかった、①透明プラスチッ クペレット品質検査システム、②カラープラス チックペレット品質検査システム、③プラスチ ックペレット形状計測品質検査システムの開発 を行った。

2 開発内容及び評価結果

2.1 PC モニタリングシステムの開発

従来のペレット検出装置の概観を図 1 に示 す。材料ホッパから供給して自由落下させたペ レットを落下経路中に設置した撮影ブースで照 明 を 行 い,



ペレット内の異物の黒点の写り込みによるセン サ出力の低下を検出してエアーイジェクタを駆 動し, 異物除去処理を行う。今回開発したプラス チックペレットの検査装置にも同様の高分解能 LSC を搭載した。この LSC は毎秒 12700 ライン の撮影が行える。従って, 横方向の空間分解能も 縦方向の時間分解能も非常に高く,超高解像度の 撮影が行える。しかし、こうした高解像度のLSC から出力される画像を表示できる高速,高精細の 表示装置はないため実際にどのような画像が撮 影されているのかを把握することは非常に困難 であった。このため、 光源の調整やカメラのフォ ーカス合わせなどは半ば人の勘に頼りながら作 業を行ってきていた。装置開発に先立って, 撮影 画像の可視化を目的に PC モニタリングシステ ムを構築した。

本ペレット検査装置では、LSC による撮影デ ータは CameraLink バス経由で専用の画像処理 ボードへ入力され、そこで LSC の信号を評価し て異物を検出している。開発機に搭載している専 用の画像処理ボードでは、この CameraLink バ スの信号を取り込む一方で、そのまま外部へも平 行してスルー出力する機能も持っていることか ら、この信号を PC に実装したフレームグラバボ ード経由で取り込み、画像のモニタリングを行う 構成とした。PC に CameraLink バス経由で映像 信号を取得できるフレームグラバボード

(IPM-8580CL-M, ㈱グラフイン)を実装し,こ こで画像処理ボードから流れてくる LSC の信号 を取得した。この際に,毎秒 12700 ラインの信 号を 512 ライン単位で割り込み処理を行い, 7400×512 のエリア画像としてフレーム画像を 生成し,これを PC のモニタサイズにリサイズし て出力した。

このモニタリングを実現する目的は大きく二



図2 PC モニタリングシステム概観

つある。一つ目は、光源の明るさや周囲の環境の 影響などによる現在の LSC の撮影状態をリアル タイムで確認できる環境を実現すること,二つ目 は、撮影されたペレットなどの画像を保存して詳 細に観察し、綿密な分析を行うことである。この ため、撮影モードはそれぞれの目的に合わせて、 リアルタイムモニタリングモードとレコーディ ングモードの2種類を開発した。リアルタイムモ ニタリングモードでは,現在の撮影画像をフレー ム化してモニタへ出力するという作業を PC の 性能が許す範囲で迅速に延々と繰り返す。これに より、現在の撮影状態をリアルタイムで把握しな がら,撮影条件の調整などを効率良く行えるよう になった。モニタリングソフトウェアの概観を図 2に示す。通常のモニタリング用途のモノクロ表 示機能と、コントラストを強調して確認するため の疑似カラー表示機能を搭載している。一方、レ コーディングモードでは、約10秒間のペレット の落下画像を数百枚の連続した静止画像として 保存し,観察時にはこの画像を時系列でシームレ スに連結して一枚の縦長の画像のように自由に スクロールして観察できる機能も有している。ま た, ラインプロファイル表示機能も有しており, 観察画像上にセンスラインを配置してプロファ イル観察を行うことができる。このセンスライン はマウス操作で移動可能で,画像上の任意の位置 のラインプロファイル波形を詳細に確認するこ とが可能である。これにより、検査用の判定レベ ルの評価や、ペレットの落下画像を詳細に分析す ることが可能となった。また、2 台の LSC モニ タも可能なマルチモニタリング機能も実装し,画 像中の任意のラインプロファイルも観察できる ようにした。

2.2 透明プラスチックペレット品質検査シス テムの開発

透明なプラスチックペレットは一般にロッド レンズまたはボールレンズの様に見えるため,周 囲の環境を広角で映し込む光学系となり良品ペ レットの安定した画像を得ることが困難であっ た。これが検査装置実現の障害となっている。透 明ペレット中の異物を検出するためには、ペレッ ト内の反射と屈折により生じる明暗を可能な限 り低減し,異物のみが高いコントラストとなる画 像を取得する必要がある。このためには、ペレッ ト周囲からの照明光を均一にし、ペレットの明暗



図3 ドーム照明シミュレーション結果 のコントラストを低減する必要がある。

我々はこの照明環境を屈折率の高い透明体に 応用することで明暗の低減が可能か. シミュレー ションにより評価した。シミュレーションでは、 検査装置のカメラ撮影エリアにおける照明部を 実寸でモデリングし、実際の照明条件を再現し た。そこに透明なペレットを模した円筒モデルを 置いた場合のカメラ側からの見え方のシミュレ ーションを行った。ペレットモデルの素材はアク リルとし,配置は比較的光の散乱が大きくなり厳 しい条件となるよう,カメラ撮影の光軸に対して 45deg 傾けた。ドーム照明光学系のモデルは、円 筒内面に面発光体を配置して撮影窓のスリット 部分のみ開放した。このモデルによるシミュレー ション結果を図3に示す。この結果を見ると、ペ レットモデル部分に大きなコントラストは生じ ておらず,ほぼ影の生じない状態で撮影できるこ とが予想される。

この実験結果を踏まえてドーム照明を試作し, 検査装置の撮影ブースに設置した。また,撮影画 像のモニタリングを行いながら影として映る部 分に追加照明を設置する対策なども行った。加え て,撮影背景の安定化のために,従来2台のカメ ラで対向して撮影する構成であったが,これを1 台として,従来の対向カメラの観察窓部を塞ぐ形 で背景板を設置して,背景の明るさの安定化も図 った。

この結果,従来の撮影画像と比較して,透明ペレットに対して陰影の少ない比較的安定した画像が取得できるようになった。この環境において異物検出テストを行った。処理能力を0.5t/hrの設定として,異物直径1mm,0.5mm,0.3mmについて検出率を5回計測した。この結果,排除率平均0.69%の感度で,検出率平均はそれぞれ,

70%, 52%, 34%であった。

2.3 カラープラスチックペレット品質検査シ ステムの開発

従来のプラスチックペレット品質検査装置に おける検査のアルゴリズムは,背景レベルをメモ リ上に記憶しておき、そのレベルに対して著しく 強度の低下があった場合に、反応したセンサの位 置に応じたエアーイジェクタを動作させて落下 して来たペレットを除去するというものであっ た。しかし、この場合、判断材料として輝度情報 しかないために感度のダイナミックレンジが狭 く、調整が難しいという課題がある。このため、 ペレットの色調が変化するとその都度感度を非 常にシビアにチューニングする必要があった。こ のチューニングにより検査そのものは実現でき るが、微妙な明るさの変化やワークの表面状態の 僅かな変化で誤判定が生じ易く,その都度調整を 行いながら稼働させるような運用となっていた。 多様な色彩を有するカラーペレットに対して柔 軟に対応可能で且つ安定的に動作可能な検査装 置を実現するためには、こうしたセンシティブな 状況は避ける必要がある。このため、センサ感度 のダイナミックレンジに、ある程度余裕を持てる ようなシステムを開発する必要があった。

カラーペレットに対応するシステムでは、カラ ーカメラを採用し、カラー画像に対応した異物検 出アルゴリズムの開発を行った。カラーカメラの RGB信号は一旦YUVという色空間へ変換して、 輝度成分と色調成分に分離して評価を行うこと とした。図4にRGB-YUV画像変換例を、図5 に相互座標軸の関係を示す。



図4 RGB-YUV 画像変換例

高橋義 他: プラスチックペレット品質管理システムの高度化開発



図5 RGB-YUV 座標軸



図6 フィルター自動構築ソフトウェア

カメラで撮影される画像に映り込む色は, 基本 的に背景と検査対象となるペレットの色という ことになる。従って, どちらかに該当すれば, そ れは検査では除去対象ではないという考え方に 基づいて, 通過型フィルター形式の画像処理アル ゴリズムを構築し, これを専用の画像処理ボード の FPGA に実装する。この画像処理ボードを利 用することで, カラープラスチックペレット検査 システムを実現した。

この検査用の通過型フィルターの構築処理は, PCモニタリングシステムをベースにして専用ソ フトウェアを開発している。フィルター自動構築 ソフトウェアの概観を図6に示す。撮影画像の色 情報のヒストグラムを解析して自動でフィルタ ー構築を行うことを目標としている。評価用に, 撮影画像中の背景及びペレットを通過するフィ ルターの構築を行って動作確認したところ,通過 フィルターから外れる色情報を持つ異物がエア ーイジェクタで排除されることを確認した。

2.4 プラスチックペレット形状計測品質検査 システムの開発

2.4.1 PC ベースシステム開発

従来のプラスチックペレット品質検査装置では、LSC 出力を画像処理ボードで判定して異物除去の処理を行っているが、ペレットの形状計測 用途への対応を検討する場合、現状のシステムの







延長線上では次の様な課題が生じる。①現在の画 像処理ボードベースのシステムでは画像保持用 のメモリもデータ処理能力も不足する。②性能向 上のための新しいハードウェアへの移行や画像 処理アルゴリズム開発のハードルが高い。③画像 処理ボードはカスタム品であるため供給寿命が 懸念される。

こうした点を踏まえて PC ベースのシステム への移行を視野に入れて開発を進めることとし た。PC ベースとすることで, PC の性能向上や コスト低減の恩恵を即座に享受することができ,

GPGPU (General-purpose computing on graphic processing units:GPU による汎用計算 利用) などの最新の強力な演算技術を利用することもできる。また、旧モデルから継承している制 御回路部の冗長性を排除するために専用の外部 I/O 制御ボードの開発も行った。従来のシステム 構成との比較を図7に示す。

2.4.2 リアルタイム制御システム開発

装置化するためにはエアーイジェクタのリア ルタイム制御が必須となることから、本システム の開発では、Windows と親和性の高い INtime と呼ばれるリアルタイム OS を導入した。INtime は Windows と共存しながら、相互に通信して協 調動作することができることから、Windows ア プリケーションが画像処理を行い、その結果に応 じた装置のリアルタイム処理を INtime が担って 時間保証するというシステム構成となる。

本システムに利用している PC には8コアを持 つ Intel 製の CPU Core i7 を搭載しているが、こ の8コアの内、1コアを INtime が使用し、残り の7 コアを Windows が使用する設定としてい る。本システムに採用したフレームグラバボード (APX-3312A, ㈱アバールデータ)は、メーカ ーから INtime に対応するドライバが提供されて





おり、このドライバにより特定のフレーム数取得 時に割り込み信号を得ることができる。この割り 込み信号はフレーム取得間隔に対して非常に正 確な時間で出力される。PC では, INtime によ ってこの割り込みから一定の遅延時間を補償し てイジェクタ制御信号を出力する。テストプログ ラムにより LSC で 256 ライン取得毎にデジタル 出力する実験を行った。結果を図8に示す。LSC のラインレートは 12.7kHz であり、256 ライン 取得時間は 20.2ms となる。オシロスコープで観 察した出力波形を図8に示す。これより、パルス 間隔も約20msであり,理論値とほぼ一致してい る。通常, Windows による I/O 制御では ms オ ーダーのバラツキがあり、このような時間保証で きないことを考えるとINtimeによって確実にリ アルタイム性が確保されていることが確認でき た。

2.4.3 外部 I/O 制御ボード開発

装置開発のベースとなる従来モデルからカメ ラの高解像度化を果たしており、これに伴いイジ ェクタ数を従来の16ヶ所から20ヶ所に増設し ていることや、新規の画像処理ボード開発に伴っ て外部 I/O 制御ボードの作業の一部を画像処理 ボードへ集約したことから、従来の外部 I/O 制御 回路部には様々な冗長性が残った形になってい た。このため、その冗長性を排除し、処理回路を 内製化して安定供給できるようにすることとコ スト低減を図るために専用の外部 I/O 制御ボー ドを開発した。

制御ボードでは、2枚の画像処理ボードからの 異物検出信号を統合して、一定時間の遅延を加え ながらイジェクタドライバを駆動する。制御のコ アには回路規模などから,書き込み可能なロジッ ク IC である CPLD (Complex Programmable Logic Device)を採用し,従来 20 個の CMOS 標 準ロジック IC で構成されていた基板を CPLD に 置き換えることで,基板サイズは約半分となり, 部品点数も大幅に削減して基板コストを大きく 低減した。

2.4.4 形状計測アルゴリズムの開発

ペレットは自由落下中にLSC で撮影されるこ とから、その姿勢は非常に不安定なものとなる。 その中でペレット形状を評価するためには、撮影 画像からペレットの姿勢を判断して、その後に形 状を計測する作業を行う必要がある。このため、 姿勢判定アルゴリズムの開発を行い、形状計測を 適用する処理を構築し、更にその処理時間が検査 装置における撮影からイジェクトまでの時間内 に収まる様に高速化する必要がある。これらの評 価をスキャナベースのシステムで構築して評価 を行った。

まず撮影画像からペレット認識を行い,その特 徴量として,面積,重心,重心を中心とした長径 と短径,輪郭距離などを計測する。ペレットの姿 勢は長方形に見えるか楕円に見えるかで判別が 可能と思われ,姿勢判別を円形度(面積÷輪郭距 離の二乗)で評価してみた。この結果を図9に示 す。この結果から,円形度では識別困難であるこ とが分かった。一方で,画像を見た感じでの識別 は可能であると思われたことから,ニューラルネ ットワーク(以後 NN と記載)による識別処理 を試みた。NN の構成を図10に,姿勢判別の結 果を図11に示す。この結果から,NN に依って 良好に姿勢判別できることを確認できた。





以後,この姿勢判別結果に基づいてペレット形状 の分析・計測を行う。

次に処理時間に関する評価を行った。PC にお ける画像処理時間短縮の手段として, GPU

(Graphic Processing Unit) による並列化を行 う GPGPU と, マルチコア CPU (Central Processing Unit) である Intel 製 Core i5 (動作 周波数 2.8GHz, コア数 4) による並列化を行う Open MP を評価した。GPGPU には動作クロッ クが比較的高速なもの (GeForce GTX450:動作

			処理時	間 ms	
	処理内容	通常処理	GTS450	GTX580	OpenMP
	二值化	17.12	17.16	17.37	17.25
	ラベリング	239.61	239.72	236.31	238.75
	メモリ確保	0.09	0.07	0.07	0.08
	特徵量抽出	39.15	39.21	39.18	39.24
	元 画 像 コ ピー	6.05	5.68	5.59	6.39
	長径算出	706.63	518.95	172.33	183.52
	輪郭算出	189.26	32.20	32.00	22.72
	形状判別	10.70	10.94	10.80	10.95
Î	승 하	1208.61	863.93	513.65	518.90

表1 画像処理時間内訳



図12 画像処理時間の比較

周波数 1.766GHz, コア数 192), コア数の比較 的多いもの(GeForce GTX580:動作周波数 1.54GHz, コア数 512)を用いた。評価では,ペ レット検出, NNによる姿勢判別,面積・径・輪 郭距離計測までの処理時間を計測した。処理時間 の内訳を表1に,比較結果を図12に示す。この 結果,コア数の多い GPGPUのケースで最も処 理時間が短くなり,並列化を行わなかった場合と 比較して2倍以上高速化された。また,この処理 を実際のペレット検査システムで撮影した画像 に適用して処理時間を計測したところ 84.32ms となり,画像取得からイジェクタ動作までの遅延 時間として想定している 100ms 以内に収まるこ とを確認した。

3 結 言

本研究では、透明体、カラー、形状計測用途の プラスチックペレット品質検査装置の開発を行 い、透明体とカラー対応機については製品化に至 った。また、形状計測システムについても動作原 理確認を行うことができた。それぞれの開発の結 果は以下の通りである。

- 計測装置開発用にLSC 画像をPC でモニタリングするシステムを構築した。
- 透明プラスチックペレットを無影撮影できる ドーム照明撮影ブースを構築し、透明ペレッ トの検査を実現した。
- 3)カラー画像処理用にYUV空間における通過型フィルターによる検査方式を導入した画像処理ボードを新規に開発した。
- カラー画像処理用のフィルター自動構築ソフトウェアを開発した。
- 5) 専用外部 I/O 制御ボードを開発し、システム の冗長性を廃し、省スペース化と基板コスト の大幅な低減を図った。
- 6) PC システムにおいて, NN を用いた安定的な 姿勢判定処理を開発した。
- 同様に、Open MP と GPGPU による並列化 処理による高速画像処理の実装を行い、処理 時間の比較を行った。

県産紅花を活用したニット原糸の開発

平田充弘 小関隆博 渡邊健

Modification of Wool Yarn by Cationization and Dyeing Properties with Pigments of Safflower

Mitsuhiro HIRATA Takahiro KOSEKI Takeshi WATANABE

1 緒 言

本県はかつて紅花商人が財を成す程の全国有 数の紅花の生産地であった。現在,県内で栽培さ れている最上紅花は1),戦後,品種改良によって 優良種を選定したものである。県産紅花の加工品 には乱花, すり花, 紅餅があるが, 乱花はお茶な ど食用として, すり花, 紅餅は染色用として一般 に用いられている。紅花に含まれる黄色と赤色の 色素のうち, 食用には水溶性の黄色素, 染色用に は難容性の赤色素を用いることが多い。また、す り花や紅餅に含まれる赤色素の含有量は発酵過 程を経るため、乱花より高い値を示すことが分か っている^{2,3)}。この赤色素は、主成分がフラノボ イド配糖体のカルタミンである 4。耐熱性が低 く、pH によって水溶液の溶解性や色相が変化す るため, 草木染めの際は適性温度と pH を選択す ることが重要になるう。

タンパク質である羊毛はアミド結合を有する ため、酸性染料を中心に含金染料、反応染料と染 料の適応範囲は広い。しかし、羊毛は湿潤により スケールが開口すると、摩擦により繊維の絡み合 いが生じ、縮充(フェルト化)に繋がる。このため、 羊毛では重ね染めが容易でなく、低温で行う紅花 染めで濃色に染める場合は工夫が必要となる。

繊維素材の染料に対する吸尽性を向上させる には、第4級アンモニウムイオンをもつカチオン 化剤がよく用いられる(図 1)。このうち、3・クロ ロ・2・ヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウ ムクロライドは、ヒドロキシプロピル基を環化さ せた後、アルカリセルロースなどと反応させて改 質加工を行うが、羊毛ではアルカリ下でシスチン 部位が分解し劣化することが知られているの。そ のため、これまで羊毛ではポリ(ジメチルジアリ ルアンモニウムクロライド)など高分子カチオン 化剤を用いて被覆させる方法が行われている⁷⁰。 特に、表皮のスケールを除去した後、ポリアミド アミン-エピクロロヒドリン樹脂で被覆させた羊 毛は,防縮性の高い素材として広範に用いられて いる。

現在,本県のニット関連業では希少性が高い素 材やデザイン企画等で廉価品との差別化を図る ことが求められている。また,従来の大量生産方 式では採算が見込めない場合も多く,梳毛糸では 極細繊維に機能性を付与したり,意匠撚糸で柄を 作成したりするなど高付加価値化が必須となっ ている。一例として,最近,筆者らは県内企業と 共同で抗ピル性と防縮性をもつ極細梳毛糸の開 発を行っている⁸。

平成22,23年度に取り組んだ本事業では,県 産紅花から抽出した色素を用い,県内製の梳毛糸 を染色することで,紅花染め製品を従来の絹織物 からニット分野へ応用することを図った。特に, 羊毛を改質する際は風合いを保持させるため損 傷度をなるべく抑える方法を模索した。本報告で は、3・クロロ・2・ヒドロキシプロピルトリメチル アンモニウムクロライドによる梳毛糸のカチオ ン化改質の適正化の検討,得られた改質糸とポリ (ジメチルジアリルアンモニウムクロライド)に よる改質糸の紅花色素の染色性の検討を行った 結果を報告する。



図1カチオン化剤の構造

2 実験方法

2.1 供試材

梳毛糸は(株)ヒラシオ製 2/48 ロータス(21 μm

メリノウール)を用いた。カチオン化剤は一方社 油脂工業(株)製カチオノン KCN, ニットーボー メディカル(株)製ダンシェード 185 を用いた。紅 餅は山形県紅花生産組合連合会から購入した。

2.2 加工条件

カチオン化加工は、ステンレス製ビーカーに綛 糸3g、所定量のカチオン化剤、水酸化ナトリウ ムを加え、浴比1:60として目的とするpHに調 製した後、試験機にMathis 製 Labomat BFA-8 を用い、回転速度5rpm、所定時間、所定温度に て行った。加工後、5mL/L 酢酸溶液にて中和し、 水洗後、自然乾燥した。

2.3 染色条件

紅花色素の抽出は常法により,黄色素は紅餅の 水抽出液を用いた。赤色素は,十分水洗を行い黄 色素を除いた紅餅を炭酸ナトリウム5g/L溶液で 赤色素を溶出し,クエン酸9g/Lで中和後,脱脂 綿に吸着させてから,再び水洗して炭酸ナトリウ ム5g/L溶液で赤色素を溶出し,クエン酸9g/L で中和しpH 6.5とした。染色液の濃度は,(株) 島津製作所製,紫外可視分光光度計 Multi Spec-1500にて赤色素は520 nm,黄色素は410 nmの吸光度を基準とした。染色は,改質糸3g に抽出液を加え浴比1:60にし,東京理科器械 (株)製,恒温振盪水槽にて40°C,50分間,適 宜ガラス棒でかき混ぜて行った。染色後5mL/L 酢酸溶液にて中和し,水洗後,自然乾燥した。

2.4 特性評価

染色糸の表面染色濃度(KS_{λ} , L^* , a^* , b^* は, X-Rite 製 SP88 を用いて測色して求めた。特に, (KS_{λ} は λ = 520 nm における分光反射率から求 めた[KS=(1 – R)²/2R; K吸収係数, S 散乱係 数, R 反射率]。染色糸の伸びは,(株)オリエン テック製テンシロン環境可変型材料試験機 UTM-4-100 にて,つかみ間隔 20 cm,引張速度 20 cm/分で 10 回試験の平均から求めた。電子顕 微鏡観察は,白金蒸着した試料を FEI 製 Quanta 400 にて行った。赤外分光測定は,ATR 法によ り Perkin Elmer 製 SYSTEM2000 にて行った。

3 実験結果および考察

3.1 梳毛糸のカチオン化加工

カチオノン KCN による梳毛糸のカチオン化 加工は, 綛糸のビーカー試験で行った。綛糸は コーン糸を枠周1 m の 70 回巻きにして作成し



図 2 カチオン化加工の温度と染色糸の 表面染色濃度(*K*/*S*)の関係(カチオノン KCN 200g/L,加工温度:● 80°C,◆ 70°C,O 60°C)



図3 カチオン化加工の pH と染色糸の 表面染色濃度(*K*/*S*)の関係(カチオノン KCN:● 300 g/L,□ 200 g/L,▲ 100 g/L,加工温度 80 °C)



図 4 カチオン化加工の pH と染色糸の 伸びの関係(カチオノン KCN:● 300 g/L,□ 200 g/L,▲ 100 g/L,加工温度 80 °C)



図5 染色糸の電子顕微鏡写真(カチ オン化加工における調製液のpH: a;pH 10.3, b;pH 12.0)

た。カチオン化剤と水酸化ナトリウム/炭酸水素 ナトリウム溶液は均一に混合した後, pH を測定 してから綛糸を浸漬して加工を行った。加工後, 1.0% o.w.f. C.I. Direct Red 81 を染料に用い, 浴 比 1:60, 40 °C で 30 分間染色した。

図2は,カチオン化剤200g/L,加工液のpH11 の時の所定温度における保持時間と染色糸の表 面染色濃度の関係を示している。いずれの温度で も表面染色濃度は時間と共に増加したが,加工温 度60°C,70°Cに対し,80°Cの結果が大きく 上昇している。このことから,羊毛とカチオン化 剤の反応は80°C以上で大きく進行することが 考えられる。

図3,4は加工温度を80°C,カチオン化剤を 100g/L,200g/L,300g/L,水酸化ナトリウム の量を変えて所定のpHにして加工を行った時 の表面染色濃度と染色糸の伸びの関係を示して いる。水酸化ナトリウム/炭酸水素ナトリウムの 緩衝液では,加工前後のpHの変化は1以下で あった。表面染色濃度はpHが10を超えると pHの増加とともに上昇した。また,加工剤の濃 度を上げると上昇の割合が増加した。一方,染 色糸の伸びはpHが11を超えると急激に減少 した。また,加工剤の濃度を上げると伸びの減 少が低下した。これらから,羊毛とカチオン化



図6 染色糸の赤外分光スペクトル

剤の反応は pH が高い方が進行するが,羊毛の 損傷も大きくなることがわかる。また,カチオ ン化剤の濃度を上げると,羊毛との反応率が増 加すると共に,一定の損傷率の低下も認められ た。

図 5, 6 は加工温度 80°C, カチオン化剤 200 g/L, pH 10.3 と 12.0 で加工し染色を行った糸 の電子顕微鏡写真と赤外分光スペクトルであ る。加工を pH 10.3 で行った時の染色糸は,伸 びが 22.7%だった(未加工糸 24.0%)。電顕写真 の側面にはほとんど損傷がみられず,赤外分光 スペクトルも未加工糸とほとんど変わらなかっ た。一方,加工を pH 12.0 で行った時の染色糸 は,伸びが 14.2%だった。電顕写真の側面には 表皮のスケールの剥離がみられ,赤外分光スペ クトルにも 1000-1300 cm⁻¹にいくつか新たな ピークが確認できた。このことから, pH 12.0 ではアミド結合の加水分解が起き, pH 10.3 で はほとんど起きなかったと考えられる。

カチオン化剤とアルカリセルロースの反応 は、1級のナトリウムアルコキシドのエポキシ 基への求核付加が優先的に起きる。一方、羊毛 ではカチオン化剤と類似構造のエピクロロヒド リンを用いた場合、チロシン部位のフェノール 基と優先的に反応することが知られている(図



図7 エピクロロヒドリンと羊毛の反応機構⁹⁾

7) ⁹。そのため、カチオン化梳毛糸の繊維損傷 が低い場合は、同様の反応が進行し、チロシン 部位に優先的にカチオン基が結合していること が推測される。

3.2 紅花染めと染色性の評価

紅花染めは,カチオノン KCN およびダンシ ェード 185 で加工した糸を紅花の赤色素抽出液 と黄色素抽出液を配合した染色液で行った。濃 度は,カチオノン KCN は 200 g/L に水酸化ナ トリウムを 13 g/L,ダンシェード 185 は 50 g/L に炭酸ナトリウムを 7 g/L にし,共に浴比 1: 60,80 °C,40 分間で加工を行った。染色液は, 予め赤色素は 520 nm の吸光度,黄色素は 410 nm の吸光度を求めておき,吸光度の総和が 0.65 となるよう 25 段階に配合し,希釈して調 製した。染色は一浴で,40 °C,50 分間行った。

図8は,染色糸を測色して求めた L*a*b*表 色系の明度,色相,彩度を表している。カチオ ノンKCNで改質,染色した糸は、ダンシェー ド185を用いたものに対し,a*b*色度図や,赤 色素濃度に対する L*の直線性が高い傾向にあ った。錯塩染料の2色配合染色において,低濃 度域では彩度の直線性が高くなることが報告さ れているが¹⁰,本結果も同様となったのではな いかと考えられる。ダンシェード185では赤色 素の濃度が高くなると直線性が失われる傾向が あり,カチオノンKCNによる染色糸の方が抽



図 8 紅花赤色素と黄色素により配合染色し たカチオン化梳毛糸の *L* a* b**表色系による 明度, 色相, 彩度の表示(● カチオノン KCN, 〇 ダンシェード 185)

出液の配合比に対応した結果となったと考えら れる。

4 結 言

梳毛糸のカチオン化加工の適正化と紅花染 めの染色性について検討を行った結果,以下の 知見が得られた。

- カチオノン KCN の使用は、糸の伸びと表面染 色濃度を考慮すると、pH 10-11 で 150 g/L 以上用いることが適切である。
- 2)カチオノン KCN による改質糸の同浴染色での表面染色濃度は、未加工糸の5倍、ダンシェード185による改質糸の1.5倍示す。

文 献

- 岡崎幸吉,安藤明子,小野恵二,今野周: 山形県立農業試験場研究報告, 23(1988)79.
- 2) 森岡裕人,石塚健,大場剛,村川敬二, 木山英俊:山形県工業技術センター報告, 18(1986)6.
- 3)長岡一郎,笠原義正:山形県衛生研究 所報,35(2002)12.
- 4) 小野寺準一:化学と工業, 58(2005)1405.
- 5) 安部一男,渡辺健:山形県工業技術センター報告, 19(1987)40.
- 6)野田栄造,浅井弘義 :繊維加工, 49(1997)101.
- 7)大嶋英行,上野和義,池田義光,小柴多 佳子,木村千明 : 繊維加工, 48(1996)423.
- 8) 平田充弘,小関隆博,尾形広行,日比野
 伸,佐藤功一:山形県工業技術センタ
 一報告,43(2011)47.
- 9) 坂本宗仙,小原奈津子,若林宗宏,西本 信,中山文孝:繊学誌,40(1984)T-113.
- 10) 渡辺孝雄,小林敏広,望月政夫:茨城県工業技術センター研究報告, 14(1985)89.

米麹を用いた発酵食肉加工食品の開発

飛塚幸喜 安食雄介 野内義之

Development of The New Food which Fermented Meat by Malted Rice

Koki TOBITSUKA Yusuke AJIKI

Yoshiyuki NOUCHI

1 緒 言

日本では全国各地で古くから多種多様な発酵 食品が食されてきた。美味しくて健康にも良い などのイメージもあり,現在もその人気は高い。 近年の「塩麹」ブームはその代表的な例である。

日本の発酵食品のうち植物性原料のものは野 菜漬物がその代表で、種類、消費量とも非常に 多い。一方、動物性原料の発酵食品は、水産物 を原料としたものは多いものの(塩辛、魚醤油、 鰹節など)、畜産物を原料としたものは発酵乳 製品(チーズ、ヨーグルトなど)をのぞき極め て少ない。よって新たな発酵食肉加工食品の開 発は新規性が高く、消費者への大きなインパク トが期待される。

本研究では、県産農畜産物を活用した新たな 発酵食肉加工食品の開発を最終目標に定め、い くつかの基礎的データの採取を行った。本報で は、畜肉を米麹で発酵させた際の肉のうま味成 分(遊離アミノ酸およびペプチド)含量の変化 および米麹を添加して調製したソーセージの官 能評価結果について報告する。

2 実験方法

2.1 牛および豚肉の米麹処理

牛または豚ひき肉(18 g)と市販の米麹粉末 (2 g)を混合後ポリエチレン製袋に密閉して 20 ℃に保持し, 2, 4, 8 および 24 時間経過時に 分析用試料を採取(約1 g)した。米麹粉末を 添加せずに同様の操作を行ったひき肉をコント ロールとした。

2.2 米麹処理肉の遊離アミノ酸およびペプ チド含量測定

試料に9倍量の2% (w/w)スルホサリチル酸 水溶液を加えてホモジナイザで均質化した後, 遠心分離(16350 G×20分間)して得られた 上清を分析した。アミノ酸分析キット (EZ:faast, (株)島津ジーエルシー)で遊離ア ミノ酸を定量し、牛血清アルブミンを標準タン パク質として Lowry 法で分析した値をペプチ ド量とした。

2.3 米麹粉末を添加したソーセージの調製 および官能評価

豚ひき肉(100 g), 牛ひき肉(80 g), 米麹 粉末(20 g), 氷(40 g), 食塩(3.6 g), ショ 糖(1.0 g), 白コショウ(0.5 g), オニオンパ ウダー(0.2 g), オールスパイス(0.2 g), ガ ーリックパウダー(0.2 g), アスコルビン酸ナ トリウム(0.11 g) および亜硝酸ナトリウム (0.03 g)をチョッパーで混合した後, コラー ゲン製ケーシング(直径約 19mm)に充填し てソーセージとした。また米麹粉末を添加せず 豚ひき肉を120 gとして調製したソーセージを コントロールとした。これらを20℃で8時間 保持した後,75℃で30分間ボイルして官能評 価した。30から50歳代の男性10名,20から 40歳代の女性7名をパネルとした。

3 実験結果および考察

3.1 うま味成分の変化

米麹で処理した牛または豚ひき肉の主な遊離 アミノ酸濃度およびこれらを各々の閾値で除し た値を表 1,2 に示した。牛,豚ひき肉ともに ほとんどの遊離アミノ酸が経時的に増加した。 牛ひき肉ではリジンの増加率が最も高く,24 時間後には原料牛ひき肉の約 9.6 倍に増加し, 次いでロイシン(6.6 倍),メチオニン(5.8 倍), グルタミン酸(5.4 倍),フェニルアラニン(4.7 倍)などが大きく増加した。豚ひき肉ではロイ シンの増加率が最も高く(9.2 倍),次いでリ ジン(8.2 倍),メチオニン(8.0 倍),フェニ ルアラニン(7.2 倍),イソロイシン(6.5 倍) などが大きく増加した。肉の代表的なうま味成

	問(古*1)	n+1)			アミノ	ノ酸濃度	ぎ (ア	ミノ酸液	農度/	閾値)		
	國胆	味	0	時間	2	時間	4	時間	8	時間	24	時間
Ala	6.73	甘, 旨	3.31	(0.49)	3.84	(0.57)	4.14	(0.61)	5.00	(0.74)	8.08	(1.20)
Asp	0.23	酸,旨	0.00	(0.00)	0.00	(0.00)	0.07	(0.31)	0.34	(1.51)	0.72	(3.21)
Glu	0.34	旨,酸	0.56	(1.64)	0.69	(2.03)	0.77	(2.27)	1.28	(3.78)	3.26	(9.59)
Gly	14.65	甘	0.78	(0.05)	0.93	(0.06)	1.11	(0.08)	1.36	(0.09)	1.67	(0.11)
His	1.29	苦	0.90	(0.70)	1.05	(0.81)	1.16	(0.90)	1.41	(1.09)	1.99	(1.54)
Ile	6.86	苦	0.36	(0.05)	0.51	(0.07)	0.62	(0.09)	0.92	(0.13)	1.71	(0.25)
Leu	28.97	苦	0.84	(0.03)	1.32	(0.05)	1.78	(0.06)	2.84	(0.10)	6.39	(0.22)
Lys	3.42	甘, 苦, 旨	0.72	(0.21)	1.60	(0.47)	2.24	(0.65)	4.48	(1.31)	6.58	(1.92)
Met	2.01	苦,旨	0.35	(0.17)	0.50	(0.25)	0.65	(0.32)	1.00	(0.50)	2.13	(1.06)
Phe	9.08	苦	0.45	(0.05)	0.69	(0.08)	0.89	(0.10)	1.30	(0.14)	2.47	(0.27)
Pro	26.06	甘, 苦	0.35	(0.01)	0.43	(0.02)	0.50	(0.02)	0.72	(0.03)	1.00	(0.04)
\mathbf{Ser}	14.27	甘, 旨	0.92	(0.06)	1.11	(0.08)	1.31	(0.09)	1.98	(0.14)	2.14	(0.15)
Thr	21.83	甘	0.43	(0.02)	0.56	(0.03)	0.68	(0.03)	1.02	(0.05)	1.77	(0.08)
Val	12.80	苦,甘	0.80	(0.06)	0.87	(0.07)	1.13	(0.09)	1.51	(0.12)	2.78	(0.22)

表1 麹処理牛ひき肉の遊離アミノ酸濃度と閾値との関係

*mM

表2 麹処理豚ひき肉の遊離アミノ酸濃度と閾値との関係

	国估*1)	n+1)			アミ	ノ酸濃度	度*(ア	マノ酸	濃度/	〔閾値〕		
	國胆	怀	0	時間	2	時間	4	時間	8	時間	24	時間
Ala	6.73	甘, 旨	3.24	(0.48)	3.72	(0.55)	4.27	(0.63)	5.32	(0.79)	11.07	(1.64)
Asp	0.23	酸,旨	0.32	(1.44)	0.36	(1.59)	0.47	(2.08)	0.53	(2.34)	1.38	(6.12)
Glu	0.34	旨,酸	0.49	(1.43)	0.66	(1.93)	0.78	(2.29)	1.00	(2.94)	2.07	(6.09)
Gly	14.65	甘	1.65	(0.11)	1.48	(0.10)	1.69	(0.12)	2.05	(0.14)	3.32	(0.23)
His	1.29	苦	0.68	(0.53)	0.85	(0.66)	0.98	(0.76)	1.44	(1.12)	2.45	(1.90)
Ile	6.86	苦	0.33	(0.05)	0.49	(0.07)	0.70	(0.10)	1.02	(0.15)	2.12	(0.31)
Leu	28.97	苦	0.55	(0.02)	0.99	(0.03)	1.37	(0.05)	2.41	(0.08)	5.54	(0.19)
Lys	3.42	甘, 苦, 旨	0.82	(0.24)	1.52	(0.45)	2.42	(0.71)	3.02	(0.88)	5.90	(1.72)
Met	2.01	苦,旨	0.23	(0.12)	0.39	(0.20)	0.53	(0.26)	0.82	(0.41)	1.73	(0.86)
Phe	9.08	苦	0.32	(0.04)	0.55	(0.06)	0.76	(0.08)	1.26	(0.14)	2.40	(0.26)
Pro	26.06	甘, 苦	0.53	(0.02)	0.65	(0.02)	0.84	(0.03)	1.08	(0.04)	2.44	(0.09)
Ser	14.27	甘,旨	0.89	(0.06)	1.22	(0.09)	1.51	(0.11)	1.94	(0.14)	3.62	(0.25)
Thr	21.83	甘	0.50	(0.02)	0.59	(0.03)	0.82	(0.04)	1.14	(0.05)	2.61	(0.12)
Val	12.80	苦,甘	0.71	(0.06)	0.75	(0.06)	1.08	(0.08)	1.60	(0.13)	3.50	(0.27)

*mM

分といわれるグルタミン酸は、牛ひき肉で約 が、米麹のタンパク質含量は6%前後、肉のタ 5.4 倍, 豚ひき肉で約 5.1 倍(24 時間後) に増 加した。またアラニン、アスパラギン酸、グル タミン酸などうま味に強く関与するとされるア ミノ酸は,牛,豚肉とも閾値を大きく上回る濃 度に増加した。増加した遊離アミノ酸の由来に ついては、米麹に含まれるタンパク質やペプチ ドが加水分解して生成した可能性も考えられる

ンパク質含量は20%前後であり、系全体のタ ンパク質に占める米麹タンパク質の割合がわず か5%未満であることを考慮すると、増加した 遊離アミノ酸の大部分は肉由来と考えるのが妥 当である。

遊離アミノ酸とならび、肉の主なうま味成分 の一つといわれるペプチドも経時的に増加し,



表3 麹添加ソーセージの官能評価

うま味	かなり強い,	やや強い,	同じ,	やや弱い,	かなり弱い
	(1)	(11)	(1)	(4)	(0)
苦味	苦い, (0)	やや苦い, (2)	苦味を (:感じない [15]	

牛ひき肉のペプチド含量は 24 時間で原料肉の 約 2.4 倍, 豚ひき肉では約 2.3 倍に増加した(図 1)。

3.2 麹添加ソーセージの官能評価

3.1 の試験結果より、米麹で肉を処理するこ とにより遊離アミノ酸やペプチドが増加し、肉 のうま味が増強される可能性が示された。これ を確かめるために米麹を添加したソーセージを 調製して官能評価したところ、17名のパネル のうち約7割(12名)が、米麹添加ソーセー ジのうま味が強いまたはやや強いと評価した (表 3)。その一方で,約 9 割(15 名)が苦味 を感じないと評価したことから(表 3), タン パク質を含む食品の酵素処理において一般に問 題となる,苦味成分(苦味ペプチド,アミノ酸 など)の生成については心配ないと思われた。 なお 3.1 の試験では 20 ℃での保持時間を最大 24時間としたが、ソーセージの試作試験では8 時間とした。これは長時間保温することによる 微生物汚染が懸念されたことと,本技術の実用 化を考えた場合,長時間を要する処理は製造コ ストの増加となることを考慮したものである。

4 結 言

牛または豚肉を米麹で処理することにより 以下の変化が観察され、米麹を活用した新たな 発酵食肉加工食品の開発は有望であると思われ た。

- 1) 遊離アミノ酸含量は経時的に増加し,最大で 原料肉の約9倍(24時間後)となった。
- 2) ペプチド含量は 24 時間で約 2 倍に増加した。
- 米麹を添加したソーセージはうま味が強く なったが、苦味は発生しなかった。

文 献

1)味の素株式会社ホームページ

http://www.ajinomoto.co.jp/kfb/amino/ aminoscience/bc/b-7.html

国産紅麹を利用した特徴的な色や風味を有する発泡清酒の開発

石垣浩佳 村岡義之 工藤晋平 小関敏彦

Development of Sparkling Sake with a Distinctive Color and Flavor Using Monascus Domestic

Hiroyoshi ISHIGAKI Yoshiyuki MURAOKA Shinpei KUDO Toshihiko KOSEKI

1 緒 言

平成 21 年夏に山形県オリジナルの発泡清酒 「スパークリング-ワイ」が発売された頃,市場 には様々な発泡系商品が溢れていた。

我々が商品化した「スパークリング-ワイ」 は、気軽に飲める本格的な風味の発泡清酒を目 指し開発された。既製品に多い甘いカクテル様 の発泡清酒とは異なり、山形県独自の酒米と酵 母および発泡化製法を活用し完成させた。当初 から定番商品になることを目標とし、発売後も 品質の向上に努め、ようやく安定した需要が見 込まれる状況となっている。

本研究では、先の研究開発で要望があった色 や香り・新しい風味の付与を目的とし、新たな 発泡清酒の可能性を検討した。今回、「スパー クリング-ワイ」のバリエーションとして、機能 性食品として利用されている紅麹¹⁾等を活用し、 きれいな色と特徴ある風味の発泡清酒ができた ので報告する。

2 実験方法

2.1 供試原料

原料米には,酒造好適米「出羽の里」(精米歩 合 70%)を用いた。酵母は,当センター保存の TY24 酵母(チロソール高生産性酵母)と 2408 酵母(リンゴ酸高生産性酵母)をブレンド,また は単独で使用した。

乳酸菌は、LALLEMAND 社の MBR31, 紅麹 は、グンゼ㈱健康食品センターの 1G-WLK5 を 使用した。(平成 22 年 10 月から施行された米 トレーサビリティ法に伴い、本研究開始時から利 用していた中国産紅麹(Monascus purpureus) ではなく、新たに国産紅麹(Monascus pilosus) による試験を検討した。)

2.2 着色を目的とした発泡清酒の試作 特徴ある色の付与を目的として,総米 120kg の試験醸造を実施した。紅麹以外の普通麹は床麹 法で製造し,酒母は中温速醸とした。酵母は, TY24 酵母と 2408 酵母を 1:3 のブレンド比で添 加した。一次もろみは定法の三段仕込みで行い, 低温発酵経過とした。

一次もろみを上槽後,生成酒に紅麹を浸漬する 着色操作を行った。着色終了後紅麹を取り除き, 仕込水でアルコール濃度を調整後,ガス封入によ る発泡清酒を製造した。ガス封入には,耐圧サー マルタンク(新洋技研工業㈱)を使用した。

試醸酒の一般成分は、国税庁所定分析法注解に より分析した。また、着色の目安となる吸光度は、 分光光度計(Shimadzu MultiSpec-1500)によ り測定した。

2.3 風味の改良を目的とした発泡清酒の試作 新たな風味の付与を目的として,総米 1kg の 発酵試験を行った。本試験は,紅麹による着色に 加え,二次発酵時に乳酸発酵(MLF)を併用す ることで,リンゴ酸から乳酸への変換と乳酸菌が 生産する複雑な香味成分の増加を期待して実施 した。

一次もろみは,酒母を省略する酵母仕込みとし,三段仕込み(Table 1),低温発酵経過とした。なお,酵母は2408酵母を単独で使用した。

紅麹は、もろみ上槽 10 日前に添加し、酵母や 麹の作用による香味の調和を図った。

 Table 1 Mixing ratio (1kg)

	Soe	Naka	Tome	Total
Total rice(g)	200	320	480	1000
Steamed rice(g)	140	250	380	770
<i>Koji</i> rice(g)	60	70	100	230
Water(L)	250	450	800	1500
Lactic acid(ml)	0.9			0.9

-18 -

一次もろみを上槽後,生成酒に酵母を含むオリ 酒と乳酸菌を添加して二次発酵を開始した。二次 発酵には 330ml 容の耐圧瓶を使用し,瓶内二次 発酵により発泡清酒を製造した。

試醸酒について、一般成分、有機酸組成および 香気成分の分析を行った。有機酸は液体クロマト グラフ(Shimadzu LC-9A HPLC システム)、 香気成分はヘッドスペースガスクロマトグラフ

(Agilent Technologies 7890A GC システム) に より測定した。

3 実験結果および考察

3.1 着色を目的とした発泡清酒

一次もろみの留温度は 5.8℃,4 日目に最高ボ ーメは 9.5 となり,徐々に品温を上昇させ 13 日目に最高品温 11.2℃となった。その後は徐々 に温度降下を図り,品温 5℃前後でもろみの熟 成を行い,28 日目に上槽した。生成酒の一般成 分は,日本酒度-29,アルコール分 15.0%,酸 度 2.3 であった。

これまでの試験から、中国産紅麹の使用では、 総米換算 5~10%の添加量で十分な赤色の着色 が得られていた。しかし、国産紅麹を使用した 予備試験では、10%の添加量では十分な着色が 得られないことが確認されていたため、上槽後 の生成酒 66L に対し 10kg(総米換算で約 30%) の国産紅麹を浸漬し、5℃低温で 10 日間の着色 操作を試みた。紅麹色素は、アザフィロン系色 素(赤色系および黄色系)の混合物である。その ため、波長 490nm(赤色系)と 380nm(黄色系) の吸光度を測定し着色の目安とした。





紅麹添加9日目の紫外・可視吸収スペクトルの 測定結果を Fig. 1 に示す。

波長 490nm 付近にピーク(矢印↓)が出て いることが判る。鮮やかな赤色の再現には,波 長 490nm の吸光度 0.5 以上になることを目標 とした。

紅麹添加後の吸光度の変化を Fig. 2 に示す



the addition of Monascus.

赤色着色の目安となる波長 490nm の吸光度 は、9 日目の 0.36 が最大であり、今回使用した 国産紅麹の浸漬では目標とする赤色が得られ ないことが判った。

浸漬工程後, 紅麹を除去し, 仕込水でアルコ ール濃度を 13.4%に調整した後ガス封入操作 を行った。ガス封入は, ガスボリュームで 3.0 前後を目標に実施した。封入開始から 2 週間後 の各種成分は, 日本酒度-22.8, アルコール分 12.8%, 酸度 2.3, ガスボリューム 3.2 であった。

サンプル酒をきき酒したところ,適度な甘味 と発泡性はあるが,紅麹特有の薬酒様香と後味 が残る発泡清酒となっていた。現時点では,紅 麹の風味が強く香味の調和が取れていないと 判断し,耐圧タンク内貯蔵を継続し熟成による 酒質変化を観察していくこととした。(継続 中)

3.2 風味の改良を目的とした発泡清酒

一次もろみの留温度は6℃,2日に1℃の間隔 で品温上昇を図り、11日目に最高品温11.1℃ となった。11日目のボーメは5.6である。その 後は徐々に温度降下を行い、品温5℃でもろみ の熟成を促し、19日目に総米換算8%の紅麹を 添加した。28日目に上槽した生成酒の一般成分 は、日本酒度-38、アルコール分11.2%、酸度

2.3 であった。

生成酒のアルコール濃度は調整せず,酵母を 含むオリ酒と前培養した乳酸菌を添加し,20℃ のインキュベーターで二次発酵を開始した。発 酵期間は2週間とし,その後各種成分の分析と 官能評価を実施した。乳酸発酵(MLF)により 風味を改良した紅麹酒の有機酸組成と香気成 分分析結果を Table 2,3 に示す。

対照酒は, 紅麹と乳酸菌を添加せず, アルコ ール濃度調整後二次発酵を実施した酒である。

まず,有機酸組成をみると,MLFの作用で リンゴ酸が乳酸へと変換されたことにより,酸 味がまろやかになり味に幅(旨味)を与えてい ることが予測された。また,香気成分の分析結 果からは,ほとんどの成分で含有量の増加がみ られ,「スパークリング・ワイ」タイプの対照酒 とは異なる香気生成が認められ,乳酸発酵によ る複雑な香味成分の増加が確認できた。

パネル 6 名で実施した官能評価の結果を Table 4 に示す。

対照酒は,従来タイプに近い高リンゴ酸味の 発泡清酒となったためか,香り爽やかで味が軽 いというコメントが多かった。他方, 紅麹酒は, 特徴的な香りに悪い評価は付かず, 甘味と酸味 に味の巾や旨味を感じるというコメントが多 かった。色合いは明るい黄色となり, 紅麹から 想像される赤色ではなかったが, きれいな色合 いで特徴ある風味の発泡清酒が製造できた。

今後は現場レベルでの試験醸造を実施し,実 醸造に応用可能か検討することとした。

4 結 言

本研究により、以下のことが確認できた。

- 1)国産紅麹を使用する場合,中国産紅麹の試験 醸造で確立した添加量(総米換算 5~10%) では,目標とする着色(波長 490nm の吸光 度 0.5 以上)は得られない。
- 2)国産紅麹を総米換算で8%添加し、二次発酵時に乳酸発酵を併用すると、明るい黄色で 甘味と酸味に特徴をもつ発泡清酒となる。

文 献

 1) 姫野国夫: 紅麹の機能性と食品への利用 食品工業 40(6), 49-55, (1997)

l able	2 Organic	acid cor	itents of	Mona	scus sak	e with	improved	flavor	in MLF.	

	Citric acid	Malic acid	Succinic acid	Lactic acid	Acetic acid
Contrast	92	574	414	678	128
Monascus	-	-	429	1743	245

(ppm)

Table 3 Aroma components of Monascus sake with improved flavor in MLF.

	Ethyl acetate	n-propanol	Isobutanol	Isoamyl acetate	Ethyl caproate
Contrast	10.1	13.5	24.1	0.7	1.7
Monascus	25.0	22.7	28.5	0.6	3.0

(ppm)

Table 4 Sensory evaluation results of Monascus sake with improved flavor in MLF.

	А	В	С	D	Е	F	Ave.	Comment
Contrast	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	A refreshing aroma, mild acidity
Monascus	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	Characteristic aroma, Width to taste

* Five-point method (1.0: Excellent, 2.0: Favorable, 3.0: Usually, 4.0: Little difficulty, 5.0: Difficulty)

** Six panelists (A and B: General consumer, C to F: Examination experience liquor)

低熱膨張型ボールディメンジョンゲージを使用した 座標測定機の性能検査

【平成 22 年度産技連技術向上支援事業】 渡部光隆 小林庸幸 松田丈

Evaluation of Coordinate Measuring Machine Performance Using Low Coefficient of Thermal Expansion Type Ball Dimension Gauge

Mitsutaka WATANABE Tsuneyuki KOBAYASHI Takeshi MATSUDA

1 緒 言

東北地域に進出が著しい輸送機械産業では厳 重な品質管理が要求されており、地元企業がその 市場に参入するためには、製造した製品の寸法精 度を正確に保証するための測定技術が必要にな っている。東北地域の公設試では高精度な座標測 定機(以下, CMM という)を導入しており、測 定技術の構築は地元企業と東北 6 県公設試の共 通課題であることから東北 6 県公設試による低 熱膨張材の基準器を使用した持ち回りによる CMM の性能検査を実施したので、山形県の結 果について報告する。

2 実験方法

2.1 検査用基準器と CMM

基準器は図1に示すボールディメンジョンゲ ージ(以下, BDG)であり,H型形状の両側面 に球を千鳥状に8個配置した形状を有する。筐 体の材質は低熱膨張材とし,MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系セラミックスを主成分とする NEXCERA[®]

(黒崎播磨㈱製)とした。NEXCERAの線膨張 係数は 0±0.02×10⁻⁶ K⁻¹ (20 ℃)である。測定 要素の球の固定方法は,球と筐体に NEXCERA 材質の円筒ピンを挿入し接着剤で接合した。球 径は Sφ23.8mm,真球度は 0.08µm 以下,測定 に使用した球中心間距離の最大は 458mm であ る。

使用した座標測定機は 1993 年度に設置した UPMC550 CARAT (Carl Zeiss 社製)で、メ ーカーが示す指示誤差は *MPE*_E=0.8+*L*/600μm (*L*は測定長さ mm)の高精度型である。CMM 構造は門移動型でプローブ構造はパラレルツイ ン方式である。



図1 ボールディメンジョンゲージ (BDG)

Workpiece-Yaxis



図2 BDGの形状及びワーク座標系の設定

2.2 測定方法

測定方法は岩手県工業技術センターが作成 したプロトコル(手順書)に従って行った。

本プロトコルは JIS Z 9090:1991 に従い直交 表に因子を割り付けて実験を進め、測定の不確 かさは測定の SN 比による方法と分散分析によ り分散を積算する二つの方法で算出した。

信号因子は図2に示す BDGのX,Y,Z 軸ゼロ 点(Sph0)から各球までの中心間距離 M1~ M5の5水準とした。 標示因子は使用条件や実験条件の測定誤差 への影響を調べるために設定する因子であり, CMM の測定で不確かさの発生が経験的に指摘 されている因子を内側と外側の割付により表 1,表2に示すように設定した。

誤差因子 N はばらつき要因となる測定の繰り返しであり表3のように3水準とした。

これらの因子を表 4 に示す直交表 L4 に割り 付けた。

測定には直径8mm球, シャフト長さ60mmの スタイラスを使用した。因子B(スタイラスの 向き)水準2(水準1以外)では, XY平面に平 行でY+方向のプローブおよびXY平面に平行 でY+軸からX+軸向きに30°傾けたプローブ の2種類を使用した。スタイラスの向きと構成 を図3に示す。

表1 内側の標示因子 因子 水準1 水準 2 プロービング 軸方向, 極を含 軸方向でない5点 Α 方向 む5点 スタイラスの XY 平面に平行, 鉛直下向き В BDG の向き 向き Y軸からX軸向き С BDG の位置 Y 軸に平行 $\gtrsim 30^{\circ}$

表2 外側の標示因子

	因子	水準1	水準 2		
Е	プロービング の領域	半径領域	半径/3 領域		

表3 誤差因子

	因子	水準1	水準2	水準3
N	測定の 繰り返し	1回目	$2 \blacksquare \exists$	3回目

表4 割付表

				E) 外側の標示因子								
No.	内側の標示因子			E1:半径の領域				E2:半径/3の領域				
				N) 測	定の繰	り返し	SN	N) 測定の繰り返し SI			SN	
	A)	B)	C)	N_1	N_2	N_3	$\eta\left(db\right)$	N_1	N_2	N_3	$\eta\left(db\right)$	
1	水準1	水準1	水準1									
2	水準1	水準2	水準2									
3	水準 2	水準1	水準2									
4	水準2	水準 2	水準1									

A) プロービング方向, B) スタイラスの向き, C) BDG の位置, E) プロービングの領域



鉛直下向き (第1水準)



XY 平面に平行でY +方向 (第2水準)

図3 スタイラスの向きと構成



XY 平面に平行で Y+方向 から X+方向に 30° 傾斜 (第 2 水準)

各実験(8実験)に対してティーチングにより6種類の測定プログラムを作成し、その後 CNC測定にて3回の繰り返し測定を行った。表4 のNo.1とNo.3は同じ測定プログラムを使用し

た。各実験の測定は、下記の順序で行った.

- ① Sph0~Sph5を球測定する。測定点数は5点。
- 2 要素呼び出しにより、プロトコルに従い図 3のようにワーク座標系を形成する。
- ③ ①で球測定したSph1~Sph5について、ワ ーク座標系で要素呼び出しを行い、距離M1 ~M5を得る。

JISで規定する20℃からの偏りによる熱膨張 長さは測定後にオフラインで補正した。ブロッ クゲージ測定による CMM の目盛誤差補正は行 わなかった。

BDGの温度は、測定機に付属している2つの 物体温度計をBDG両端に取り付け、平均の温度 を測定した。測定中の最低温度は19.04℃、最 高温度は19.30℃であった。

温度計は 1/100℃表示だが、不確かさは 0.1 ℃程度と推定される。

	No.	内側の搏デ用ス			E) 外側の標示因子						
		四便	りの惊小	囚于	E1	E2	E1	E2			
_		A)	B)	C)	η(db)	η(db)	$3/\sqrt{\eta(\mu m)}$	$3/\sqrt{\eta(\mu m)}$			
	1	水準1	水準1	水準1	69.4	71.6	1.02	0.79			
	2	水準1	水準2	水準2	69.3	63.5	1.03	2.01			
	3	水準2	水準1	水準2	67.9	77.3	1.20	0.41			
_	4	水準2	水準2	水準1	66.9	62.1	1.36	2.36			

表5 測定のSN 比および誤差限界

A) プロービング方向, B) スタイラスの向き, C) BDG の位置, E) プロービングの領域



図4 測定のSN比の要因効果図

3 実験結果および考察

3.1 測定の SN 比による評価

測定の SN 比および誤差限界を表5に、測定の SN 比の要因効果図を図4に示す。

因子 E (プロービングの領域) が E1 (半径領 域)では SN 比因子間の差は 3db 未満であるが, E2 (半径/3 領域) では因子 B で 11.7db と大 きくなった。プロービングの領域は E2 よりも 測定範囲が広い E1 の方が有利と推測された が,水準により SN 比の大小が入れ替わってい た。真球度が良好な球の場合は半径/3 領域の 測定でも十分に球径を推測できることを示して いる。

誤差限界の平均値は 1.27μm となり, メーカ ーが示す CMM の指示誤差 *MPE*_E=1.56μm (*L*=458mm)より小さな値を示した。

3.2 分散分析による不確かさの算出

分散分析により算出した因子ごとの分散を **表**6に示す。因子毎の分散から各因子の不確か さ σ を求め,表7に示すバジェット表に配列し た。長さに依存しない項は6種類の因子とした。 長さに依存する項はゲージブロックによる目盛 り校正,温度計の数値を計算に使用していない ため,比例回帰式の不確かさ(σ Mresを加えない 場合)のみとした。座標測定の不確かさは式(1) から求めた。

$$U(k=2) = \sqrt{a^2 + b^2 \cdot L^2 \times 2}$$
(1)

Uは座標測定での拡張不確かさ (mm), aは 長さに依存しない項の不確かさ (mm), bは 長さに依存する項の不確かさの感度係数, Lは 測定長さ (mm) である。バジェット表により CMM の不確かさを算出した結果, 不確かさは E1 で L=458mm の時に $U(k=2)=1.28\mu$ m, E2 で L=458mm の時に $U(k=2)=1.32\mu$ m となり, メーカーが示す CMM の指示誤差 MPE_E=1.56 μ m (L=458mm) より小さな値を示 した。

4 結 言

ボールディメンジョンゲージによる座標測 定機の性能検査を行った結果,以下のことが明 らかになった。

- 1)測定の SN 比から求めた誤差限界の平均値は
 1.27µm,分散分析により算出した不確かさは
 E1(半径領域)の時に1.28µm, E2(半径/
 3 領域)で1.32µm となった。測定の不確か
 さを二つの方法で算出したが,どちらもメーカーが示す CMM の指示誤差 MPE_E=1.56µm
 (L=458mm)より小さな値を示した。CMM
 は良好な状態であった。
- 2)測定の SN 比の要因効果図から E2(半径/3 領域)のうち因子 B(スタイラスの向き), 因子 C(BDGの位置)が因子内の水準間の SN 比の差がともに 3dbを越え有意差がある と判断された。E1(半径領域)では因子内の 水準間の SN 比の差がいずれの場合も 3db 以 内であり有意差は認められないことから,プ ロービング領域を広くとった方が測定誤差 が少ないことが確認された。
- 3)分散分析表では因子 C(BDG の位置)が Vc=2.99×10⁻⁶mm²となり分散が最も大きく、 測定値のばらつきが大きいことが分かった。

謝辞

本研究は平成 22 年度産技連技術向上支援事 業において東北6県公設試の共同実験として行った。実験に参加した地方独立行政法人青森県 産業技術センター八戸地域研究所中居久明氏, 秋田県産業技術センター加藤勝氏,地方独立行 政法人岩手県工業技術センター和合健氏,宮城 県産業技術総合センター久田哲弥氏,福島県ハ イテクプラザ吉田智氏,産業技術総合研究所大 澤尊光氏,並びに関係各位に謝意を表する。

	表 6 分散分析表 (mm ²)									
因子	f	S	V	F	E(V)					
А	1	$1.54 \text{E} \cdot 06$	$1.54 \text{E} \cdot 06$	8.78	σ_{e^2} +60 σ_{A^2}					
В	1	5.79E-07	5.79E-07	3.30	σ_{e^2} +60 σ_{B^2}					
С	1	2.99E-06	2.99E-06	16.99	σ_{e^2} +60 σ_{c^2}					
Ν	2	3.54E-08	1.77E-08	0.10	σ_{e^2} +40 σ_{N^2}					
Е	1	1.52E-06	1.52E-06	8.65	σ_{e^2} +60 σ_{E^2}					
М	4	1.94E+06	4.84E+05	2.76E+12	σ_{e^2} +24 σ_{M^2}					
е	109	1.92E-05	1.76E-07	-	σ_{e^2}					
Т	119	1937891	-	-	-					

A) プロービング方向, B) スタイラスの向き, C) BDG の位置, N)測定の繰り返し, E) プロービングの領域,M) 球間距離,e) 誤差

表7 バジェット表

長さに依存しない項

記号	不確かさの要因	値	確率 分布	序数	標準不確かさ	感度係数	標準不確かさ (長さの単位)
UA	プロービングの方向	0.000000	-	1	0.000000	1	0.000000
<i>u</i> _B	スタイラスの向き	0.000098	-	1	0.000098	1	0.000098
u C	BDG の位置(角度)	0.000223	-	1	0.000223	1	0.000223
u_E	プロービングの領域	0.000159	-	1	0.000159	1	0.000159
u_N	測定の繰り返し	0.000021	-	1	0.000021	1	0.000021
Uref	標準値の値付け	0.00026	正規	2	0.00013	1	0.00013
						<i>(a)</i>	0.00032

長さに依存する項

えるに1	ここに依存する頃									
記号	不確かさの要因	値	確率 分布	序数	標準不確かさ	感度係数	標準不確かさ (長さの単位)			
U _m	比例回帰式の不確か さ(o Mres を加えない 場合)	0.1258706	Ι	1	0.1258706	L	0.1258706			
uα	GB と BDG の線熱膨 張係数の差	_	矩形	$\sqrt{3}$	-	$L \boldsymbol{\cdot} \Delta t$	0.0000000			
u_t	温度計の量子化誤差		矩形	$\sqrt{3}$		$L \cdot \alpha$	0.0000000			
						<i>(b)</i>	0.1258706			

MEMS 技術を用いたグルコース分析用マイクロ化学チップの開発

岩松新之輔 阿部泰 矢作徹 渡部善幸 小林誠也

The Micro Total Analysis System which were Integrated the MEMS Fluidic Device for Detection of Glucose

Shinnosuke IWAMATSU Yutaka ABE Toru YAHAGI Yoshiyuki WATANABE Seiya KOBAYASHI

1 緒 言

家庭での健康管理,疾病予防を医療の第一段 階として位置づける予防医学の考え方が定着し つつある。日常的に自己の健康状態を管理する ことで、良好な健康状態の維持、疾病等の前兆 現象の発見、早期診療開始による重症化の抑制 等の効果が期待され,生活の質(Quality of Life)の向上に寄与するものと考えられている。 一方,家庭において自己の健康状態を的確に把 握するためには、その指標となるパラメーター を管理するデバイスが必要となる。例えば、最 も普及している糖尿病用の血糖値測定デバイス では、患者自らが血液を採取して血糖値の測定 を行い, インスリンや食事量調整の指標として いる。しかしながら、患者にとって血液採取と いう行為が大きな負担となっている。そのため, 低侵襲あるいは非侵襲で採取できる尿, だ液, 汗などを測定対象とすることが望まれており, MEMS 技術により多機能を高度に集積した分 析デバイス (µTAS) が注目されている。µTAS では、 微小空間内で化学反応プロセス進めるこ とで,従来の系では得られない高効率,高収率, 省エネルギーな反応を得ることができる。

本研究では、マイクロチャネル及び液滴駆動 をベースとした異なる二種の構成を持つµTAS を開発し、グルコースをモデル化合物として用 いた試験を行った。

2 実験方法

2.1 マイクロチャネル型分析デバイス

マイクロチャネル型分析デバイスは,連続性 がある流体を対象としており,外部ポンプ等に より試料溶液を駆動させ,チャネル内に形成し た反応部,検出部へ供給する。フィルター等の 機能集積が比較的容易であることから,夾雑物 を含む高濃度試料の分析に適したデバイスと考 えられている。本研究では,板厚 1mm の合成 石英基板を用いてデバイスの開発を行った。プロ



図 1 マイクロチャネル型分析デバイスの作製 プロセス



図2 マイクロチャネル型分析デバイス

セスフローを図1,デバイス構造を図2に示す。 ウエットエッチングにより幅500µm,深さ50µm のマイクロチャネルを形成し、φ5mmの反応プ ール内に温度センサに用いるPt測温抵抗体,Pt 薄膜ヒータを配置した。インレットとしては,試 料,反応試薬,希釈液の3ポートを有し,Au導 電率センサを,試料と反応試薬の合流部,反応プ ール下流,希釈液との合流部に配置した。試料と 反応試薬は,Y字型流路で合流し,折り返し流路 にて相互拡散しながら薄膜ヒータが形成された 反応プールに導かれ,ヒータ加熱による2液混合 と呈色反応が進行し,反応プール下流で希釈液と の合流による冷却と反応生成物の濃度調整の工



図 3 液滴濃縮型分析デバイスの作製 プロセス



図4 液滴濃縮型分析デバイスの構造

程を経て、吸光度測定に供される構成とした。

2.2 液滴濃縮型分析デバイス

液滴濃縮型デバイスは、低濃度試料の分析に適 しており、高濃度試料では濃縮工程における溶存 成分の析出やはっ水部への付着が発生するため、 不適と考えられる。開発した分析デバイスのプロ セスフローを図3、構造を図4に示す。デバイス 基板には、板厚0.5mmのホウケイ酸ガラスを用 いた。試料を加熱するTi薄膜ヒータ及びTi測温 抵抗体を親水濃縮部周辺に配置した。親水部に試 料を濃縮させるためのはっ水構造には永久構造 レジストSU-8により形成したピラーアレイを用 いた。

2.3 温度センサおよびマイクロヒータ

マイクロチャネル型分析デバイスの反応プ ール内および液滴濃縮型分析デバイスの濃縮部 に形成した薄膜抵抗温度計の温度特性評価は, 外部環境の温度変化に伴う Ti 測温抵抗体の抵 抗変化を測定することにより行った。マイクロ チャネル型分析デバイスについては,大気中お よび液中での評価を実施し,液滴濃縮型分析デ バイスの評価は大気中でのみ実施した。マイク ロヒータの加熱特性評価は,ヒータ配線に通電 した際の温度変化をヒータ周辺に集積した薄膜 抵抗温度計により測定することにより行った。 液滴濃縮型デバイスについては,ヒータ加熱に よる液滴径および接触角の変化も観察した。

3 実験結果および考察

3.1 温度特性評価

マイクロチャネル型分析デバイスに集積し た薄膜抵抗温度計の出力特性評価の結果を図5 に示す。大気中での測定は、電流値10,20,30µA の3条件で行い、いずれの条件においても温度 変化に対して直線的な出力電圧変化が得られ た。一方、液中においては、30µAの1条件で 特性評価を行い、若干の直線性の低下は見られ たものの、大気中での評価と同程度の出力特性 が得られた。大気中と液中の結果がほぼ同様の 傾向を示したことから、Pt 測温抵抗体は、測定 試料溶液との絶縁が十分確保されていること確 認することができた。

次に,マイクロヒータを用いた反応プールに おける測定試料溶液の加熱特性について評価を 行った。反応プール内を超純水で満たし,マイ



図5 Pt 測温抵抗体の出力特性



図6 マイクロヒータの加熱特性

クロヒータへの通電により加熱を行い,温度変 化をマイクロヒータ近傍に集積した薄膜抵抗温 度計にて測定した。マイクロヒータの加熱特性 を図6に示す。投入電力の増加に伴い,薄膜抵 抗温度計の出力値が上昇し,図5に示した温度 特性結果から外部環境,即ち反応プール内の試 料溶液の液温が上昇していることが確認され た。薄膜抵抗温度計の温度特性から算出した試 料溶液の液温は,投入電力に対してほぼ線形的 に上昇し,投入電力150mWにて,約100℃に 到達した。

続いて液滴濃縮型分析デバイスに集積した 薄膜ヒータの加熱特性評価の結果を図7に示 す。投入電力400mWで100℃,700mWで165 ℃に達した。この温度は、それぞれ液滴濃縮、 グルコースの蛍光化反応の温度に相当し、デバ イス上に集積したマイクロヒータによってグル コース蛍光分析に必要な温度制御が可能である ことが示された。次にヒータ加熱による液滴径 および接触角の変化を図8に示す。液滴の濃縮 は,接触角を一定に保ちながら液滴径が減少し, ドライアップする直前で接触角の急激な低下が みられた。この結果は,液滴の濃縮が中央の親 水部に集まりながら進行していることを示す結 果と考えられ,はっ水構造,親水構造,マイク ロヒータの構成により液滴濃縮が可能であるこ とが示された。

3.2 DNS 法を用いたグルコースの定量

還元糖定量法として知られる DNS 法を基本 原理として用いたグルコース定量実験を行っ た。Y 字型流路にてグルコース水溶液と DNS 試薬を合流させ、反応プール内にて出力 85mW でヒータ加熱することにより、呈色反応を進行 させた。その後、超純水により希釈し、500nm の吸光度を測定した。グルコース濃度と吸光度 の相関を示したグラフを図9に示す。グルコー ス濃度 10mM 以上で吸光度の変化が確認され、 マイクロチャネル内で2 液混合、加熱による呈色



の変化



反応が進行していることが確認され、本デバイス によりグルコースの定量が可能であることが示 された。しかし、マクロな系と比較すると検出感 度は一桁程度低下していることも明らかとなり、 マイクロチャネル内での呈色反応の進行が不十 分であった可能性が示唆された。

3.3 過ヨウ素酸蛍光化法を用いたグルコー スの定量

過ヨウ素酸を用いた還元糖の蛍光誘導化法を 用いたグルースの定量実験を行った。はっ水構 造部にグルコース水溶液と蛍光化試薬の混合液 を 5µL 滴下し,500mW で 600 秒ヒータ加熱す ることにより蛍光誘導化反応を進行させ,さら に 100mW で 720 秒加熱することにより,親水 部に試料液を濃縮させた。加熱により蛍光誘導 体化したグルコースに,励起波長である 310nm の紫外光を照射し,415nm 蛍光を CMOS センサ で受光することにより,グルコースの定量を行っ た。グルコース定量実験の結果を図 10 に示す。 測定の結果,0.01M 以上の濃度で検出が可能で ることが示されたが,親水部への濡れ広がりやバ ックグラウンドの SU-8 の蛍光による S/N 比の 低下が課題となった。今後は反応性イオンエッチ ング装置を用いたシリコンピラー構造の形成に ついて検討する予定である。

4 結 言

MEMS 技術により機能を集積した分析デバ イスを開発し、グルコースを用いた試験を行っ た結果、以下の知見を得た。

- マイクロチャネル,薄膜ヒータ,測温抵抗体, 導電率センサを集積した分析デバイスを開 発し, DNS 法を用いたグルコース定量の結 果,マイクロチャネル内で呈色反応の進行が 確認され,20mM 以上の濃度のグルコース 検出が可能であることが示された。
- 2) はっ水構造,親水構造,薄膜ヒータ,測温抵抗体を集積した分析デバイスを開発し,過ヨウ素酸蛍光法を用いたグルコース定量の結果,チップ上での蛍光誘導体化反応の進行が確認され,0.01M以上の濃度のグルコース検出が可能であることが示された。

石英ガラス研削におけるき裂深さに関する研究

松田丈 江端潔

Study on Crack Depth in Quartz Glass Grinding

Takeshi MATSUDA

Kiyoshi EBATA

1 緒 言

石英ガラスは高い光透過性や熱的に安定な特 性を持っているため、半導体製造装置をはじめ として、その多くが光学用途に用いられている。 製造工程中の研削加工過程において、石英ガラ スの研削面には無数のき裂が発生し、加工能率 の劣るラッピング・ポリシングといった後工程 では、そのき裂を除去するため多大な時間を要 しているのが現状である。そのため、発生した き裂深さを把握することができれば最適な研磨 量を設定することで後工程に要する時間を短縮 することができる。

さらに、研削加工には良好な表面粗さのみな らず、き裂が少なく更に、き裂深さの小さい加 工面が要求されている。しかし、実際の製造現 場では通常、粗・中・仕上げというように研削 加工が進行するが、その過程におけるき裂深さ の推移、発生するき裂深さおよび表面粗さとの 関係については明らかにされていない。

本研究では,研削加工が順次進行する中での き裂深さの変化および表面粗さとの関係につい ての検討を行った。

2 実験方法

2.1 実験手順

実験に使用したホイールは粗・中・仕上げ加 工でそれぞれ#400, #1000, #2000 レジンボン ドダイヤモンドホイール (φ200, b8mm) で ある。加工機はテーブル往復型横軸平面研削盤 (ナガセインテグレックス SGU-52HP2) を 用いた。加工条件を表1に示す。まず,治具に 貼り付けた複数の石英ガラス試験片 (25×25 ×4 mm, Super Polished) に対し,#400 ホ イールで総切込み深さ50µmを与え(この試験 片を①とする),表面粗さとき裂深さを測定す る。続いて#1000 ホイールでは,3つの試験片 ①に対し、後述の2.3の方法により評価した①のき裂深さの1倍未満(②:8µm),1~2倍(③:15µm),2倍以上(④:31.2µm)の総切込み深さをそれぞれ与える。このように異なる総切込み深さを設定することで、研削除去量の増加に伴う表面粗さおよびき裂深さの変化を求めることができる。続いて#2000ホイールでも同様に、④と同じ加工を施した3つの試験片に対し、④のき裂深さの1倍未満(⑥:2.5µm),1~2倍(⑦:5µm),2倍以上(⑧:5.6µm)の総切込み深さそれぞれ与え、測定を行った。加えて④と⑧研削後には、各ホイールで新たな試験片に対し、それぞれ⑤:10µm、⑨:3µmの総切込み深さを与え、前加工

(#400または#1000ホイール)がある場合の 研削面(④,⑧)と,き裂深さを比較した。な お、ツルーイング・ドレッシングは、#400ホ イールには軟鋼研削法を、#1000、#2000ホ イールにはカップツルア法を用いた。

2.2 表面粗さの評価

表面粗さは、白色光干渉方式顕微鏡(Zygo New View 7300)を用いて測定した。測定視 野は 0.70 × 0.52 mm (640 × 480 ピクセル) である。算術平均粗さ Ra と最大高さ粗さ Rz を求めた。Rz(本測定機では SRzX と表記)は 研削条痕に直交する断面曲線 480 本から、それ ぞれの最大断面高さを求め、その値の大きい半 数の平均値である。測定におけるノイズの影響 を受けにくくなるため、面全体を評価するには 適したパラメータである。

2.3 き裂深さの評価

図1に示すように研削面上約3分の1程度の 面積に研削方向に直交するようカバーガラス (t0.1mm)を貼り付け段差を設ける。この段差 によって試験片がポリシングパッドに対し約1° 傾き,傾斜研磨が可能となる。試験片を研磨治

研削ホイール	SD400	N100B	SD	1000L10	00B	SD	2000L1(00B		
ツルーイング・ ドレッシング法	軟鋼研削法		カップツルア法							
ツルア	SUS304		GG	C1000G	-V	G	C3000G	-V		
ドレッサ			G	C3000-	В	GC5000-B				
工程	ツルー イング	研削	ツルー イング	ドレッ シング	研削	ツルー イング	ドレッ シング	研削		
砥石周速度 m/min	750	750	630	380	750	630	380	750		
左右送り速度 m/min	8	5	5	2	5	5	2	5		
前後送り速度 mm/min	$40 \sim 60$	$20 \sim 40$	-	-	$40 \sim 60$	-	-	40~60		
総切込み深さ µm	30	* ① 50	50	30	 2 8 3 15 4 31.2 10 	50	30	62.5 75 85.6		
L					10			0 0		

表1 加工条件

※①~⑨:試験片番号

具に貼り付け、卓上自動研磨装置(BUEHLER MINIMET)を用い酸化セリウム溶液中(20wt %)で研削条痕が確認できない部分が現れるまで 研磨を行う。その後、バッファードフッ酸溶液 (HF, NH₄Fの混合溶液)で2分間エッチング を行い、き裂先端を顕在化させる。

続いて、レーザープローブ式非接触3次元測 定装置(三鷹光器 NH-3SP)を用い、最も深 いき裂先端と、研磨されていない研削面を通る 断面曲線を測定する。この研削面とき裂先端と の高低差をき裂深さとした。なお、本手法によ る測定は研削面上のある特定部分のみのき裂深 さを求めることになるため、複数サンプルの平 均値を本実験におけるき裂深さとした。

実験結果および考察

3.1 き裂深さの推移

本実験で使用した平面研削盤は1つのNCプ ログラム中で3水準の加工条件を設定できるた め,#400ホイールでの各切込み量およびパス数 をΔ1.5µm×32回,Δ0.5µm×2回,Δ0.2µm×2 回,スパークアウト(以下,S.O.)×2回と設定 した。図2に#1000および#2000ホイールでの各 加工プロセスおよび各段階で求められたき裂深 さを示す。#400ホイール加工面①のき裂深さは 11.7µmだった。あらかじめき裂を有した①に対 し8µmの総切込み深さを与えた加工面②は 4.2µmだった。き裂先端位置が①と②で揃って いることから,き裂が残存はしているが#1000 ホイールでの加工によるき裂の進展はないこと



図1 傾斜研磨



図2 加工プロセスとき裂深さ



図3 ホイール作業面状態(丸印:砥粒)

が確認できる。15µm を与えた③のき裂深さは 3.0µm だった。①のき裂深さよりも大きい切込 みを与えているため、このき裂は#1000ホイー ルにより発生したことがわかる。続いて、仕上 げ条件を含め31.2µm の総切込み深さを与えた④ では、き裂深さが更に小さくなり2.3µm だった。 これは新たな試験片に対し#1000ホイールのみ で切込みを与えた⑤のき裂深さ1.8µm と同等の 値であり、前加工(#400ホイール)のき裂が全 て除去されたことがわかる。切込み量Δ1µmの 他にΔ0.5µm,Δ0.1µm,S.O.の仕上げ条件を施 したこと、および研削の進行とともに砥粒摩耗 が起きてホイール作業面の砥粒切れ刃高さが整 列したこと(図3:レプリカ転写¹¹したホイール 作業面のSEM像)により、き裂深さが小さく なったことが原因と考えられる。

#2000 ホイールにおいては、き裂深さがそれ ぞれ⑥:1.6µm,⑦:1.5µm,⑧:1.2µm となり、 #1000 ホイール同様前加工(#400, #1000 ホ イール)なしの場合の値(⑨:1.4µm)に徐々に 近づく結果となった。

3.2 表面粗さ

図4に表面粗さの変化を示す。加工の進行に 伴い Ra, Rz ともに小さくなるが、減少率は Rz がRaに比べて少ない。平均的な表面粗さである Ra が小さくなっても比較的深い研削痕は発生し 続けていることを示している。②,③が①より も増加しているのは、#1000ホイールで仕上げ 条件を施していないためである。他は除去体積 の増加に伴い向上していた。図5に表面粗さRz とき裂深さおよび累積研削除去量の変化を示す。 ③のRzは①のRzとほぼ同じだが、き裂深さは 約1/4倍となっている。表面粗さが同等であって も砥粒径や加工条件、除去量が異なるとき裂深 さは同じにはならないことがわかる。また, ⑨ は前加工(#400, #1000ホイール)の影響を受 けていない試験片であるが、今回の実験のよう に粗・中・仕上げ加工と順次研削していくこと で同等のき裂深さを持つ表面が得られることが わかった。

4 結 言

極微粒レジンボンドダイヤモンドホイールを 用いた本研究の範囲において,以下のことが明 らかとなった。

- 残留き裂は次工程の研削において進展せず、 適切な総切込み深さを設定することで徐々 に小さくなる。
- 2) 砥粒摩耗が起き、砥粒切れ刃高さが揃っているホイールで研削を続けると、表面粗さが小さくなると同時にき裂深さも小さくなっていく。



文 献

 塚本真也,大橋一仁:研削加工の最新計測 技術,(2003)232-237. 耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス鋳鋼品の表面分析

【平成 22~23 年度 経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業】

藤野知樹	佐藤昇	高橋裕和	松木俊朗	小川仁史	村上穣	齋藤壱実
	中村保彦*	鈴木浩*	橋本文雄*	牛澤勤*	麻生節夫**	

Analysis of Casting Surface of Austenitic Corrosion-resistant Cast Steels Improved Anticorrosion Characteristic

Tomoki FUJINO Noboru SATO Hirokazu TAKAHASHI Toshiro MATSUKI Hitoshi OGAWA Yutaka MURAKAMI Kazumi SAITO Yasuhiko NAKAMURA* Hiroshi SUZUKI* Fumio HASHIMOTO* Tsutomu USHIZAWA* Setsuo ASO**

1 緒 言

ロストワックスステンレス鋳鋼品(以下,ス テンレス鋳鋼品)は、鋳鉄やアルミ鋳造品に比 べ強度や耐食性等が優れていることから自動車 部品へも多数採用され、品質に関する要求も一 層高くなっている。特にステンレス鋳鋼品の耐 食性に対するユーザーの期待や要求は、ステン レス鋼鍛錬材と同等である場合がほとんどであ る。しかし、ステンレス鋳鋼品は赤錆を発生し 外観上問題となることがあり、耐食性の向上が 求められている。そこで、オーステナイト系ス テンレス鋳鋼 SCS13(18Cr-8Ni)を対象に鍛 錬材と同等の耐食性を付与することを目的に、 耐食性劣化の原因究明と対策を検討した。

本研究では,耐食性を向上させたステンレス 鋳鋼品の表面分析を行い,表面状態と耐食性と の関係を明らかにした。

2 実験方法

2.1 試験片の作製

図1に,従来の注湯以降の製造工程を示す。 試験片として,従来工程による実製品(以下, 従来材)と溶体化処理工程,酸洗い工程及びシ ョットブラスト工程の処理条件を検討し,JIS Z 2371の中性塩水噴霧試験で48時間以内に赤錆 を発生しない実製品(以下,開発材)を製造し た。

2.2 表面状態の解析

従来材と開発材の耐食性の違いについて検討



するために,表面近傍の金属組織を観察した。 また,鋳肌面の不動態皮膜の形成状態を検証す るために,機器分析で元素分布を確認した。ま ず,グロー放電発光分光分析装置(㈱掘場製作 所製 GD-Profiler2,以下 GD-OES)による分 析を行い,深さ方向の元素分布を調査した。さ らに,光電子分光分析装置(アルバック・ファ イ製 5600Ci,以下 XPS)でアルゴンイオン によるスパッタ(6s,50回)による深さ方向の 元素分布と化学状態を分析した。

3 実験結果および考察

3.1 金属組織の比較

図2に,従来材の断面組織を示す。内部は一部にδフェライト組織が見られるオーステナイト組織であるが,表面近傍が濃色になっている。 表面を拡大すると,基地組織のオーステナイト 組織がマルテンサイト組織に変態していること が分かる。オーステナイト系ステンレス鋼は, 加工誘起マルテンサイトの生成によって耐食性





図2 従来材の断面組織 (エッチング液:カーリング液)



図3 開発材の断面組織 (エッチング液:カーリング液)

が劣化することが報告されている¹⁾。従来材は, 最終工程でショットブラスト処理を行ったため に,加工応力によりマルテンサイト変態し,耐 食性が劣化したと考えられる。図3に,開発材 の断面組織を示す。図2と同様に,オーステナ イト組織を基地組織とし8フェライト組織が点 在している。しかし,表面近傍は淡色のオース テナイト組織であることから,加工誘起マルテ ンサイト変態を抑制するための対策が耐食性向 上に効果があったと考えられる。

3.2 GD-OES による元素分布の確認

図4に、従来材、開発材及びSCS13と同じ 化学組成である市販のSUS304鍛錬材(以下、 鍛錬材)のGD-OESによる分析結果を示す。横 軸は、測定時間とスパッタリングレートから換 算した表面からの深さである。縦軸は、発光強 度から換算した元素の含有量である。従来材は Cr、Fe及びNiが同じように5nm付近まで単 調に増加し、5nm以降はいずれの元素も一定の 含有量であった。Fe-Cr合金では、12%Cr以上 になると非晶質の不動態皮膜となり耐食性が向 上するとされている²⁰が、従来材の鋳肌面では、 酸化物中に存在するCrが少なく、耐食性に優 れた皮膜を形成できなかったと推測される。

開発材では、最表面には Fe が存在するが、 Cr も多く存在している。3nm 付近に Cr のピー クが現れ、5nm 以降は一定の含有量であった。 O は、従来材と同様に 2nm 付近にピークが現 れたが、従来材とは異なり 20nm 程度までにほ とんど検出されなくなった。Si のピークは O の ピークと Cr の間、かつ Fe の含有量が一旦少な くなった位置に存在する。開発品と従来品の母 材の化学成分は同じであるが、開発材の Cr 酸 化皮膜には Fe が少なく、Si が多く含まれてい ることがわかった。

鍛錬材の Cr も開発品と同様に 3nm 付近にピ ークが現れ, 5nm 以降は一定の含有量となっ た。しかし,開発材よりもピークが高くシャー プな形状であった。また最表面には従来材と同 様に Fe が存在しているが, 2nm 付近では Si のピークと反転していた。開発品と同様に酸化 皮膜中には Si が存在しているが,鍛錬材の方が Cr の割合が大きい。さらに,4~5nm 付近には Ni のピークも現れた。Cr 酸化皮膜形成のため Cr が減少し,相対的に Ni が上昇したと考えら れる。

一般にステンレス鋼の不動態皮膜は 5nm 程 度と言われており²⁾,開発材も鍛錬材と同等の 厚さの不動態皮膜が形成されていることがわか った。また,鍛錬材の不動態皮膜は,開発材よ りも Cr 含有量が多く,Ni も含まれており,開



デプスプロファイルの比較

発材とは皮膜の構成が異なることがわかった。

3.3 XPS による化学状態の確認

図 5 に、従来材、開発材及び鍛錬材の XPS の分析結果を示す。従来材の Cr2p のプロファ イルでは、Cr 酸化物を示すピークが表面だけで はなく深部まで存在し、スパッタ回数 30 回程 度の深さからは金属状態でも存在した。Fe2p のプロファイルでは、Fe は表面近傍では酸化物 状態で存在し、30 回程度の深さからは金属状態 で存在した。O1s のプロファイルでは、最表面 に Si 酸化物を示すピークが存在し、10 回以降 は金属酸化物として深部まで存在した。Ni2p のプロファイルでも、30 回程度から酸化物を示 すピークが現れている。Si2p のプロファイルで はピークが現れず、化学状態を確認できなかっ た。

開発材では、Cr酸化物を示すピークはスパッ タ回数 20回程度までであり、30回以降では Cr は金属状態であった。Fe は極表面にはほとんど 検出されなかった。15回以降は金属状態として 検出され、表面からの距離とともに強度が大き くなった。O は従来材と同様に最表面に Si 酸化 物を示すピークが存在し、10回から 30回程度 まで Si 酸化物と金属酸化物が混在した。しか し、従来材とは異なり 30回以降は検出されな かった。Ni は、従来材と同様に 30回程度から 酸化物として存在した。Si は、従来材と同様に ピークが現れず、化学状態を確認できなかった。

鍛錬材の Cr は,開発材と同様に 30 回以降は 金属状態であるが,酸化物を示すピークは開発 材より大きい。Fe は 10 回程度まで酸化物とし て存在しているが,深さとともに金属状態とな り強度が大きくなった。O は従来材及び開発材 とは異なり,最表面では Si 酸化物と金属酸化物 が混在した。10 回以降は金属酸化物として多く 存在し,30 回程度からはほとんど確認できなく なった。Ni は,従来材及び開発材と同様に 25 回程度からピークが現れた。飛行時間型二次イ オン質量分析法による SUS304の酸化皮膜分析 において,Ni 酸化物が Cr 酸化物のわずか下層 に存在するという報告 ³⁾と同様であった。Si は 従来材及び開発材と同様に,ピークが現れず, 化学状態を確認できなかった。

開発材及び鍛錬材の Cr や O の挙動から,ス パッタ回数 25 回程度までが Cr の不動態皮膜と 推定される。また,鍛錬材の分析では,SUS304

の酸化皮膜では表面に Fe 酸化物が多く、その 下層に Cr 酸化が存在しているという報告^{3),4)} と同様の結果であった。開発材は表面にほとん ど Fe が存在していないのに対して, 従来品は 25 回程度まで Fe が酸化物として存在している ことから、緻密な Cr 酸化皮膜が形成されてい ないことも従来品の耐食性劣化の要因と考えら れる。いずれの材料でも GD-OES で最表面に検 出された Si は XPS では検出されなかったが, 0 のプロファイルから Si 酸化物の存在が確認 された。横溝ら 5は, SUS347 の不動態皮膜を 硬 X 線励起光電子分光法によって分析し、Si は不動態皮膜中に複合酸化物として存在してい ると報告している。また, Si 酸化物は耐酸化性 に効果がある のことから,開発材の耐食性向上 には酸化皮膜中の Si の存在も関係していると 考えられる。

XPS の結果からも GD-OES と同様に,開発 材と鍛錬材では,Cr酸化皮膜(不動態皮膜)の 構成に違いがあることがわかった。開発材の酸 化皮膜には,鍛錬材よりも多くのSiが酸化物と して存在している。鋳鋼材と鍛錬材では製造工 程が大きく異なり,鍛錬材はδフェライト組織 がなく結晶粒が細かいことなども,開発材と鍛 錬材の不動態皮膜中の元素含有量に違いが現れ ている要因と推測される。

4 結 言

- 従来材は、ショットブラスト処理によりマ ルテンサイト組織が生成していたこと及び、 表面に安定なCr酸化皮膜を形成できる十分 なCrが存在していなかったために耐食性が 劣化したと考えられた。
- 2) 開発材の鋳肌面はオーステナイト組織を保 つとともに,鋳肌面にはSiを含む5nm程度 のCr酸化皮膜が形成されており,耐食性が 向上したと考えられた。
- 3) 開発材の不動態皮膜には鍛錬材よりも多く の Si が存在しており,鍛錬材とは不動態皮 膜の元素含有量に違いが見られた。

文 献

 吉田健一,瀬知啓久,濱石和人:鹿児島 県工業技術センター研究報告,No.15(2001)
 39

- ステンレス協会:ステンレス鋼便覧-第3 版-,日刊工業新聞社,1995,254頁
- 封団法人材料科学技術振興財団:分析事 例 C0263, 2012
- 4) 財団法人材料科学技術振興財団:分析事 例 C0003, 2011
- 5) 横溝臣智, 高橋真: Spring-8 重点産業利 用課題成果報告書(2010A), 2010, 40
- 6) ステンレス協会:ステンレス鋼便覧-第3 版-,日刊工業新聞社,1995,376頁



図5 XPSによる各元素の化学状態の比較

渦電流法による二相ステンレス鋳鋼品の非破壊フェライト率測定

【平成 22~23 年度 経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業】

村上穰 齋藤壱実 小川仁史 近尚之 松木俊朗 高橋裕和 藤野知樹 佐藤昇 牛澤勤* 橋本文雄* 鈴木浩* 中村保彦* 阿部利彦**

Non Destructive Testing for Ferrite Rate of Cast Duplex Stainless Steels By Using Eddy Current Method

Yutaka MURAKAMI Kazumi SAITO Hitoshi OGAWA Naoyuki KON Toshiro MATSUKI Hirokazu TAKAHASHI Tomoki FUJINO Noboru SATO Tsutomu USHIZAWA* Fumio HASHIMOTO* Hiroshi SUZUKI* Yasuhiko NAKAMURA* Toshihiko ABE**

1 緒 言

ロストワックス鋳鋼品は、複雑な形状を精度良 く比較的安価に鋳造することが可能である。ロス トワックスステンレス鋳鋼品の中でも、強度と耐 食性を兼ね備えた二相ステンレス鋳鋼(SCS11) が近年注目されている。フェライト相とオーステ ナイト相の二つの組織が混在する SCS11におい て、製品実体での相の比率(フェライト率)の測 定は、品質の管理上重要である。

従来のステンレス鋼におけるフェライト率測 定は,例えばJIS Z 3119 (オーステナイト系及 びオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼溶 着金属のフェライト量の測定方法) ¹⁾に定められ ている顕微鏡組織観察による方法,組織図による 方法および磁気的な装置による方法などがある。 実製品の品質保証の観点からは,顕微鏡組織観察 やX線回折といった破壊を伴う測定法ではなく, 非破壊での測定法が望ましい。その点で磁気的な 測定はこれを満たすものである。

しかし, ロストワックス鋳造品は冷却速度が小 さいため金属組織が大きく, 従来の小径プローブ による磁気的な方法での測定では, 製品の測定す る箇所によりフェライト率の値が一定とならな い問題がある。

本研究では SCS11 ロストワックス鋳鋼の実製 品について,フェライト率を非破壊で高精度で検 査できる方法を確立することを目標とした。

2 実験方法

2.1 試験片作製およびフェライト率の実測

ステンレスにおいて、Ni や Cr の含有量を変え ることでフェライト率を制御することが出来る ことが知られており、溶解凝固したステンレス鋼 の相を示す代表的な状態図にシェフラーの組織 図がある ^{1), 2)}。本研究ではシェフラーの組織図を 参考に Ni や Cr の合金組成を 6 段階に変えて、 ϕ 25mm の丸棒試験片を砂型鋳造により作製し た。**表 1**に、試験片の組成を示す。

これらの試験片について,切断,研磨・琢磨を おこなった後にカーリング液で腐食させ,金属顕 微鏡(株式会社ニコン製 Eclipse MA200)を用 いた画像解析(三谷商事株式会社製画像解析ソフ ト WinROOF を使用)でオーステナイト率を求 めた。SCS11においてオーステナイト以外の相 が全てフェライトであるという仮定のもと,フェ ライト率の定量化をおこなったため,このフェラ イト率の値にはマルテンサイトや炭化物を含ん でいるものもある。

							mass70
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	JIS規格 (SCS11)
Ni	2.4	4.5	6.1	7.7	5.4	8.8	4.0~7.0
Cr	27.9	26.2	24.1	22.6	23.5	28.3	23.0 ~ 27.0
С	0.064	0.038	0.069	0.055	0.12	0.12	< 0.08
Si	0.51	0.49	0.47	0.51	0.71	0.64	<1.5
Mn	0.45	0.41	0.46	0.47	0.39	0.44	<1.0
Si	0.009	0.01	0.008	0.008	0.008	0.007	< 0.03
Mo	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	$1.5 \sim 2.5$

表1 試験片の組成

2.2 渦電流法によるフェライト率の測定

ロストワックス鋳鋼品に適した渦電流法によるフェライト率の簡易定量法を検討した。渦電流 とは、金属の近くで磁界が変化した際に、金属表 面に磁界を打ち消すような渦巻き状の電流が流 れる現象である。これによりコイルには金属の磁 気特性に応じた逆起電力が発生するため、コイル にかかる電圧を測定することで金属の磁気特性 の変化、すなわちフェライト率の変化をつかむこ とができる。

まず,2.1 で作製したそれぞれの試験片につい て,接触させたコイルの交流周波数を変えたとき の渦電流の出力電圧の変化について調べ,フェラ イト率の測定に最適な周波数について検討した。 この結果をもとに,渦電流フェライト率測定装置 を作製した。装置の外観を図1に示す。

次にフェライト率測定装置についてプローブ (コイル)形状が測定に及ぼす影響について検討 した。プローブ(φ25mm及びφ10mmの2種 類)の端面を金属の平面に接して測定する方法 と、プローブの内側にφ10mm, L50mmの丸棒 の金属を設置し、より広い表面積で測定できる方



図1フェライト率測定装置



図2 測定に使用したプローブ

法の2種類を検討した。測定に使用したプローブ を図2に示す。

2.3 ロストワックス試験片におけるフェライ ト率の測定

これまでの結果をもとに表 1 で示した砂型鋳 造による 6 個の丸棒試験片から円盤状(φ 25mm, t15mm)と棒状(φ10mm, L50mm) の標準試験片を作製し, フェライト率と起電力の 関係を調べた。その結果から SCS11 のフェライ ト率測定用の検量線を作成し, ロストワックスス テンレス鋳鋼品におけるフェライト率測定につ いて検討した。

形状の違いや、冷却速度の影響を調べる目的 で、現場で採取したロストワックス鋳造による丸 棒試験片(ϕ 10mm, 鋳肌面)及び板状試験片 (w15mm, t5mm, 研磨面)についてそれぞれ 鋳放し品と熱処理品を用意した。フェライト率測 定装置で値を求め、金属顕微鏡による実測値と比 較した。



図3 試験片の組織

表2 画像解析による試験片のフェライト率

					%
#1	#2	#3	#4	#5	#6
100	92	65	46	68	52



図4 周波数を変化させたときの フェライト率と出力電圧の関係

3 実験結果および考察

3.1 画像解析によるフェライト率の実測

2.1 で作製した試験片について,組織観察の結 果を図3に示す。灰色部がオーステナイト組織, 白色部がフェライト組織である。また画像解析に よるそれぞれの試験片のフェライト率を表2に 示す。試験片の合金組成が異なることで金属組織 が異なり,またフェライト率が大きく変化してい ることが確認された。

3.2 渦電流法によるフェライト率測定

図4に、6個の円盤状標準試験片について、コ イルの交流周波数を変化させた際の渦電流の出 力電圧を示す。周波数を大きくすると出力電圧は 低下する傾向が見られるが、いずれの周波数でも フェライト率と出力電圧の間には良好な相関が 確認された。もっとも良い相関が得られた周波数 は 20kHz (R²=0.99)であった。以後の渦電流に よるフェライト率測定は、交流周波数を 20kHz に固定して測定することにした。

◆25mm 平面用プローブを用いてフェライト 率を測定した際の、フェライト率と渦電流の出力 電圧の関係を図5に、◆10mm 平面用プローブ を用いた際のものを図6に、丸棒用プローブを用 いて測定した際のものを図7に示す。それぞれの プローブにおいて良好な相関がみられ、最も R² が大きいのは丸棒用プローブを使用したときで あった。これは測定に使用する面積が大きいこと が影響していると考えられる。

以上の結果から、いずれのプローブもフェライ ト率測定に採用できると判断された。



3.3 ロストワックス試験片における検量線の 信頼性

これまでの結果をもとに標準試験片から検量 線を作成した。R²はいずれのプローブでも 0.98 以上の値であり,信頼性は確保されていると考え られる。

表3に、ロストワックス鋳型で製造した試験片

表3 ロストワックス試験片における フェライト率の装置による測定値と 画像処理による実測値の関係.

試	料	測定值(%)	実測値(%)	
七小字专心	鋳放し	62	71	
极扒訊秤	熱処理	59	58	
나는 기도 극도 ///	鋳放し	64	69	
悴扒訊科	熱処理	60	60	

について,作成した検量線を用いて測定した値と 実測値を示す。鋳放し品ではいずれのプローブで も測定値と実測値に比較的大きな差が見られた。 しかし,熱処理後の試験片ではいずれのプローブ でも測定値と実測値はほぼ一致している。

鋳放し品は、画像解析ではフェライト組織とオ ーステナイト組織の区別がつきにくく、フェライ トが多く計算されたが、熱処理によってこれらの 組織は区別がつきやすくなったため、測定値と実 測値が一致したと考えられる。その原因の解明お よび熱処理の有無をふくめ、今後さらに高精度な フェライト率測定について検討を行う予定であ る。

4 結 言

渦電流法によるステンレス鋳鋼品のフェライ ト率の簡易定量法を検討し,測定条件を決定し た。6個の標準試験片を用いて検量線を作成し, ロストワックス鋳型による試験片について測定 値と金属顕微鏡による実測値を比較した。熱処理 後の試験片を測定することで,高い精度でかつ非 破壊でフェライト率を把握することができた。

文 献

- JIS Z 3119:2006 オーステナイト系及 びオーステナイト・フェライト系ステン レス鋼溶着金属のフェライト量の測定 方法
- 2) 例えば日本金属学会:鉄鋼材料, 1985, p.173.

抄録 / 論文発表

電磁駆動型 2 軸可動グレーティングと 近赤外低コヒーレンス干渉法を用いた 3 次元形状計測への応用

渡部善幸 高橋義行 阿部泰 岩松新之輔 矢作徹 小林誠也 今野俊介 佐藤敏幸 電気学会論文誌 E, Vol.132, No.2, pp.24-31 (2012)

電磁駆動型 2 軸可動グレーティングと光 MEMS ミラーを作製し、これらを組み込んだフ ァイバー型光干渉計を構成した。作製した可動 グレーティングは、10mA 以下の駆動電流で干 渉光の全波長帯域である1400-1700nmの分光が 可能であった。本干渉計によって、定点深さの 計測における標準偏差として 0.6µm、1µm 段差 の計測値として 0.98µm が得られた。さらに IC プロセス面のウェハ裏面からの3次元計測が可 能であることを示した。

2 バイトテクスチャー試験における測 定速度条件の検討

野内義之 安食雄介 飛塚幸喜 佐々木朋子* 神山かおる*

日本食品科学工学会誌, Vol. 59, pp. 96-103 (2012)

厚生労働省が「えん下困難者用食品」の評価 法に採用した2バイトテクスチャー試験につい て,測定速度が測定値に与える影響を検討した。 市販の圧縮試験機4機種を用い,測定速度1 mm/sおよび10 mm/sの2条件にて試験動作を 比較したところ,1 mm/sでは,各試験機とも 問題なく2バイトテクスチャー試験を実行でき た。しかし,測定速度10 mm/sでは動作方向反 転時のノイズや設定距離を超過した圧縮,加速 度設定による動作の遅れ等,機種毎に様々な違 いが現れた。これらは測定速度が速くなった事 により現れた機種特性であり,測定値に影響を 与える事が示唆された。

*独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所

Synthesis of Graft Terpolymers by Addition Reaction of Amino-Terminated Polyether to Poly(methacrylate)s Bearing Five-Membered Cyclic Dithiocarbonate Moieties and Application of the Graft Terpolymers for Wool

平田充弘 渡邊健 落合文吾* 遠藤剛** Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, Vol. 50, pp. 3259-3268 (2012)

側鎖にポリエーテル,主鎖にポリ(メタクリル 酸エステル)をもつグラフトコポリマーは graft-onto法で合成した。graft-onto法は,ポ リエーテルの末端アミノ基をポリ(メタクリル 酸エステル)の側鎖,5員環ジチオカーボナート へ付加反応させることで行った。グラフト効率 は側鎖の立体障害が高いため低かった(9-34%)。得られたグラフトコポリマーのガラス転 移点はポリエーテル鎖の導入量に応じて低下し た。付加反応によってグラフトコポリマーの側 鎖に生成したチオール基をジスルフィド交換反 応によってウールの改質へ応用を試みたとこ ろ,グラフトコポリマーの導入量に応じて改質 ウールの紅花赤色素に対する染着性が増加し た。

*山形大学院理工学研究科 **近畿大学分子工学 研究所

カーボンナノチューブ複合ニッケルめ っき多層膜の創成

加藤睦人 鈴木庸久

表面技術協会第 125 回講演大会(2012.3.13)

我々は,機械的強度,熱伝導性に優れたカー ボンナノチューブ(CNT)を応用し,超薄型電 着砥石の開発を行っている。被膜最表面に多く 取り込まれやすい CNT を被膜中に均一に CNT を分布させるため,めっきの工程と CNT を電気 泳動的に体積させる工程を交互に繰り返し,多 層めっき被膜の形成を試みた。その結果,泳動 電圧が 1.7V/cm 以下とすることで,CNT 複合 Ni めっき多層膜を形成可能であることがわか った。

進行波モード超音波振動板による音響 流の FEM 解析

村岡潤一 鈴木庸久

日本機械学会東北支部第 47 期総会講演会 (2012.3.13)

音響流によるナノ粒子,化学種の運搬,撹 拌を行うため,周方向に節が回転する円形の 進行波型超音波振動板を設計し,その流れ場 について,有限要素法を用い,流体解析を行 った。その結果,時刻 0.013sec において,開 放境界近傍で進行波と逆向きの流れを生じる ことがわかり,その速度は 0.04~0.09mm/sec であった。

カーボンナノチューブ被覆ダイヤモン ド砥粒の摩擦・摩耗特性

鈴木庸久 加藤睦人 村岡潤一

日本機械学会東北支部第 47 期総会・講演会 (2012.3.13)

CNT 被覆砥粒の加工性能を明らかにするた めに、電着法および放電プラズマ焼結法により CNT 被覆砥粒を含有する Ni 基薄型砥石を作製 し、ボールオンディスク方式の摩擦・摩耗試験 を行った。ガラス球に対する摩擦力(摩擦係数) および耐摩耗性を評価し、CNT 被覆砥粒の加工 性能について考察した。

進行波モード超音波振動板による音圧 分布の FEM 解析

村岡潤一 鈴木庸久

2012 年度精密工学会春季大会学術講演会 (2012.3.15)

音圧によるめっき浴の分散を行うため,進 行波型超音波振動板を設計し,その音圧分布 について,有限要素法を用い,音響解析を行 った。その結果,めっき浴内の音圧分布は, 天蓋の高さhの影響を大きく受けることがわ かった。特に B13 振動板、h=50mm は,他 の条件と比べ音圧が 3~8 倍大きく分散に適 していることがわかった。

石英ガラス研削におけるき裂深さに関 する研究

松田丈 江端潔

2012 年度精密工学会春季大会学術講演会 (2012.3.16)

石英ガラスの研削面に発生するき裂は製品の 信頼性や後工程に大きな影響を与えるため,研 削面にはき裂がなく,かつ鏡面が求められてい る。また,生産現場では表面粗さからき裂深さ が推測されており,その関係性は明確にされて いない。本研究では,傾斜研磨とフッ酸エッチ ング,形状測定を組み合わせることでき裂深さ を測定し,表面粗さとき裂深さの関係を調査し た。

カーボンナノチューブ複合メタルボン ド薄型砥石の耐摩耗性

鈴木庸久 加藤睦人 村岡潤一

2012 年度精密工学会春季大会学術講演会 (2012.3.16)

放電プラズマ焼結により CNT 含有量の異な る Ni 基複合材料および薄型砥石を作製し,鋼球 およびガラス球に対する反応性, 耐摩耗性およ び摩擦係数を定量的に評価し, CNT 複合化がト ライボロジー性能に及ぼす影響について考察し た。

カーボンナノチューブ複合化による高 性能加エツールの開発

鈴木庸久

第205回電気加工研究会(2012.6.13)

均一な CNT 複合めっき被膜の形成およびそ の機械的特性, CNT との相互作用が知られてい るアミノ基を UV 処理によりダイヤモンド砥粒 の修飾する技術, CNT を被覆した砥粒の開発に ついて, それを用いて高性能加工ツールについ て報告した。

Friction and wear properties of nickel matrix reinforced by carbon nanotubes for electroformed blades

鈴木庸久 加藤睦人 齊藤寬史 飯塚博*

3rd International Conference on nano Manufacturing (2012.7.26-27)

超音波を援用した直流めっき法および PR パ ルスめっき法を用いて,カーボンナノチューブ (CNT)含有量の異なる CNT 複合ニッケルめ っき被膜を成膜し,摩擦・摩耗試験を行ったと ころ,高濃度に CNT を含んだ複合ニッケルめ っき被膜において,摩擦力の低減および耐摩耗 性の向上が確認できた。 *山形大学

石英ガラス研削におけるき裂深さの変 化

江端潔 松田丈

2012 砥粒加工学会学術講演会(2012.8.30)

石英ガラス研削面を研磨で仕上げるときは, 研削面粗さをもとに研磨量が判断されている が,除去すべきき裂深さと粗さの関係はわかっ ていない。そこで,研削試験片のき裂深さをセ リア傾斜研磨とフッ酸エッチングを組み合わせ て測定し,粗さと比較した結果,仕上げ研削に よって粗さを向上させても,総切込み深さが不 十分であれば,前加工面のき裂が残留すること, ならびに前加工面のき裂深さ測定値の2倍が総 切込み深さとして適正であることがわかった。

進行波モード超音波振動板による砥粒 集中度の制御

横山和志 鈴木庸久 村岡潤一 山吉康弘* 2012 砥粒加工学会学術講演会(2012.8.31)

我々は、カーボンナノチューブ複合めっき技 術を利用した、高性能・超薄型電鋳ブレードの 開発を進めており、めっき中での砥粒集中度制 御を目的として超音波振動板の設計・開発を行 った。本報では、作製した振動板の定在波モー ド、進行波モードの励振状態をレーザードップ ラー振動計により測定し、その後、それぞれの 励振モードがダイヤモンド砥粒に及ぼす影響を 調べた。

*山形大学工学部

多孔質シリコンの形成と赤外線特性

矢作徹 岩松新之輔 渡部善幸 小林誠也 表面技術協会第 125 回講演大会 (2012.3.13)

多孔質シリコン(PSi)はフッ酸溶液中におけ る単結晶 Si の陽極酸化で形成される。本研究で は諸条件における PSi 形成技術及びその赤外線 特性について検討した。フッ酸溶液に界面活性 剤を添加することにより無添加の場合に比べて より緻密な PSi ピットを形成した。熱画像測定 を行ったところ PSi 形成ウエハでは無処理の場 合に比べて輻射率が大きくなった。FT-IR で赤 外吸収スペクトルを測定したところ広範な波長 領域で赤外線透過率が小さくなった。これは PSi 形成により Si 表面が赤外線の波長オーダー で粗面化されたためと考えられる。

マイクロ化学分析システムのための微 小液滴の撹拌と化学発光反応

小林誠也 牧野英司* 佐々木愛*
小山崇宣** 成田学人** 峯田貴***
2011 年度精密工学会東北支部講演会
(2011.10.21)

SU-8 で作製したはっ水性表面上で、振動を 加えながら2液滴を撹拌する際の、周波数や振 幅の変化が及ぼす効果を調べた。さらに、同じ はっ水面上で、ルミノールと過酸化水素の液滴 を混合した際の化学発光特性を調べ、2液の混 合による発光強度の変化と、過酸化水素濃度と 発光強度の相関を明らかにした。 *弘前大学大学院理工学研究科 **弘前大学理工学部知能機械システム工学科 ***山形大学大学院理工学研究科

電磁誘導による MEMS アクチュエータ の動作モニタ

渡部善幸 小林誠也 岩松新之輔 矢作徹 佐藤勝裕* 大泉則一*

電気学会 E 部門総合研究会(2012.6.11)

磁場勾配中の薄膜コイルに作用する電磁力で 駆動する MEMS ミラーやグレーティングの開 発を行ってきた。動作を精度良く制御するには、 角度や振動振幅などの動作をモニタする必要が あり、ピエゾ抵抗で検知する方法などが報告さ れている。本報告では、可動体上に形成した薄 膜コイルにより誘導起電力を検出し、動作をモ ニタする方法について理論的考察を行い、実験 結果との対比を行った。

*ミツミ電機株式会社

多元スパッタ成膜法を用いた a-InGa ZnO₄酸素欠損層の形成

岩松新之輔 矢作徹 渡部善幸 小林誠也 竹知和重* 田邉浩*

第59回応用物理学連合講演会(2012.3.17)

a-IGZO酸素欠損がTFT特性へ及ぼす影響に ついては,S/D 電極との接触抵抗の低下,バッ クチャネルの低抵抗化によるオンオフ特性の劣 化等が報告されており, TFT 特性の安定性を確 保する上で a-IGZO の酸素欠損制御は重要な課 題と考えられている。しかしながら、酸素欠損 状態にある a-IGZO 自体の物理的特性について は、詳細な評価は行われていない。本研究では、 多元スパッタ法を用いて S/D 電極金属 Ti と a-IGZO の複合膜 a-InGaZnTiO, を成膜するこ とで S/D 電極-a-IGZO 界面と等価的構造の薄 膜を形成し、作製した複合膜の組成分析および 結合状態分析,シート抵抗評価を行うことで, a-IGZO 酸素欠損の発生メカニズムと TFT 特性 に及ぼす影響について考察した。 *NLT テクノロジー株式会社

Depth Profiling Study on Amorphous InGaZnO₄ Thin-Film Transistors by X-ray Photoelectron Spectroscopy

岩松新之輔 竹知和重* 矢作徹 渡部善幸 田邉浩* 小林誠也

AM-FPD'12 (2012.7.5)

Ti 及び Mo をソース又はドレイン電極とする a-IGZO 薄膜トランジスタについて、電極部の XPS デプスプロファイリングを行った。XPS 分析により、Ti/a-IGZO と Mo/a-IGZO とでは、 接合部における物質の化学的状態が異なること が示唆された。バックチャネルの化学状態もま た、電極金属により異なることが明らかとなっ た。

*NLT テクノロジー株式会社

フルバランス型開口訓練器の開発

久松徳郎 中野哲 大津加慎教 里見孝*1
小林武仁*1 秋山孝夫*2 後藤勇吉*3
斎藤輝彦*3 江口幸也*4
プラスチック成形加工学会第 19 回秋季大会 (2011.10.15)

山形大学医学部で考案された開講訓練器の 研究成果を実用化するため,産学官連携体制の もと,樹脂型を用いて試作品を150セット射 出成形した。同大学を通じて全国7つの医療 機関に対し同訓練器を配布し,臨床データの 収集を行い,有用性の確認と使い勝手の検討 を行った。

そのうち、山形大学医学部附属病院で手術 後開口障害が生じた 13 例に対して開口訓練 を施行した結果,ほとんどの症例で医学的な 改善がみられ術後のリハビリ訓練に有効で あることが確認された。

*1山形大学医学部 *2山形大学工学部 *3斎藤金型製作所 *4山形産業技術振興機構

接種により延性を改善した高マンガン 含有球状黒鉛鋳鉄の諸特性

松木俊朗 小川仁史 松田丈 村岡潤一 山田享 長谷川文彦* 長谷川芳文* 来次浩之**

(公社)日本鋳造工学会 第 159 回全国講演大会 (2011.10.16)

近年,球状黒鉛鋳鉄においてマンガン(Mn) 含有量の増加に伴う延性の低下が課題となって いる。本研究では,比較的高い 0.6%の Mn を含 有した球状黒鉛鋳鉄において,接種による延性 の改善を試みるとともに,試作材料の特性評価 を行った。

その結果, 接種の最適化により高 Mn 材料で も異常組織(チル)を抑制し延性を改善できるこ と, 試作材料(高 Mn)の疲労特性, 切削性等が 従来材料(低 Mn)と同等であることを明らかに した。

*カクチョウ株式会社 **山形県立産業技術短期 大学校

地域特産物の高付加価値利用

ーラ·フランス果実の香りに着目した新 食品素材開発-

飛塚幸喜

第 59 回日本食品科学工学会大会(2012.8.29) 第 55 回果汁技術研究発表会(2012.9.14)

山形県特産の果実であるラ・フランスを活用 した新しい食品素材の開発に取り組んだ。粉末 状の食品素材として、ラ・フランス果実の香気成 分をシクロデキストリンに保持させた「ラ・フラ ンスパウダー」を、液体状の食品素材として、 ラ・フランスの香気成分を原料とした「ラ・フラ ンスエッセンス香料」を商品化した。両素材と もラ・フランス由来の自然な風味が好評で、これ を活用した数多くの商品(菓子,飲料等)が市 販されている。

麹による食肉加工

飛塚幸喜 安食雄介 野内義之第59回日本食品科学工学会大会(2012.8.30)牛および豚ひき肉に米麹粉末を加え 20℃で

保持したところ,遊離アミノ酸が最大で約 10 倍に増加し,ペプチドは約2倍に増加した(24 時間後)。麹で肉を処理することにより肉のう ま味が増す可能性が示唆された。

麹で処理した肉のタンパク質を SDS-PAGE に供したところ、ミオシン重鎖やアクチンなど の主要な筋原線維のバンドが消失するなどの著 しい変化は見られず、麹処理における肉タンパ ク質の変化は比較的穏やかであると思われた。

梳毛糸のカチオン化処理と紅花染めに よる農色化の検討

平田充弘 渡邊健

日本繊維機械学会第65回年次大会(2012.6.1) 2/48 梳毛糸(メリノウール21 µm)へ反応性第 4 級アンモニウム塩系によるカチオン化改質加 工を行い,県産紅花から抽出した赤色と黄色の 色素による染色性を調べた。カチオン化改質加 工の条件は,加工糸の強伸度と染色糸の表面染 色濃度(K/S)520nmから,80 ℃,40分,pH= 10-11 が最適だった。赤色と黄色の色素の配合 比を変えてカチオン化梳毛糸を染色したとこ ろ,ポリ(ジアリルジメチルアンモニウム)塩 系で改質した糸に対し反応性第4級アンモニウ ム塩系で改質した糸の L*a*b*表色系の色度図 上で色相・彩度の表示が高い直線性を示した。

ニ相ステンレス鋳鋼品における非破壊 でのフェライト率測定

小川仁史 佐藤昇 高橋裕和 松木俊朗 村上 穣 齋藤壱実 近尚之 藤野知樹 中村保彦* 鈴木浩* 橋本文雄* 牛澤勤* 阿部利彦** 鋳造工学会東北支部第 85 回鋳造技術部会 (2012.7.24)

二相ステンレス鋳鋼(SCS11)におけるフェ ライト率を簡便に定量するため、渦電流方式フ ェライト率測定装置を開発することとした。フ ェライト率の異なる試料を作製し、画像解析を 行い、検量線を作成した。同時に、測定対象の 多様な形状に対応するため、3種のプローブを 備えた。開発した簡易装置において測定精度を 確かめるため、再度、画像解析値と比較検討を 行った。熱処理品においては形状によらず、画 像解析値と同じ値であることが確かめられた。 *山形精密鋳造株式会社 **株式会社 IFG

'紅さやか'アントシアニンの生理機能 と加工利用

菅原哲也 石塚健 長俊広 五十嵐喜治* 平成 23 年度産業技術連携推進会議東北地域部 会秋季食品・バイオ分科会(2011.10.27)

'紅さやか'は山形県が開発したオウトウの栽 培品種であり,果皮・果肉にアントシアニン色素 を多量に含むことが最大の特徴である。

"紅さやか'の主要なアントシアニンおよびフ ラボノイドを同定するとともに,動物実験によ り,その生体吸収性および種々の生理機能を明 らかにした。さらに,県内企業と連携し'紅さ やか'を活用して,サクランボ天然色素を活か した果実加工素材や麺製品,洋菓子,デザート 等を試作・開発した。

*山形大学農学部

日本ナシ果実のポリフェノールとラジ カル消去活性および季節変動

菅原哲也 五十嵐喜治*

日本食品科学工学会第 59 回大会(2012.8.31)

山形県で栽培される,日本ナシの主要な栽培 品種である'幸水','豊水'を結実直後(6月) から完熟(9月)まで経時的に採取し,Brix,ラ ジカル消去活性,総ポリフェノール濃度,ポリフ ェノール成分を測定し,品種間で比較した。さら に日本ナシ成熟果において,アルブチンやクロ ロゲン酸等の主要なポリフェノール成分の局在 部位(果皮,果芯,果肉)を解析するとともに, DPPH ラジカル消去活性との相関を考察した。 *山形大学農学部

研究成果広報委員

久	松	徳	郎	佐	藤	敏	幸
松	田	義	弘	渡	部	光	隆
小	林	誠	也	中	野		哲
飛	塚	幸	喜	松	木	和	久
石	塚		健				

山形県工業技術センター報告 No.44 (2012) 2013 年(平成 25 年) 3 月

- 発 行 山形県工業技術センター 〒 990-2473 山形市松栄二丁目 2 番 1 号 Tel. (023) 644-3222
- 印 刷 株式会社 大 風 印 刷